PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-305944

(43) Date of publication of application: 28.10.2003

(51)Int.Cl.

B41M 5/00

B41J 2/01

(21)Application number: 2002-108995

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

11.04.2002

(72)Inventor: TSUJIHATA SHIGENORI

(54) INK JET RECORDING SHEET

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ink jet recording sheet generating no crack or the like, having strength and good ink absorbility, excellent in image density, having light fastness, water resistance and gas resistance in an image part and generating no blur with the elapse of time when preserved for a long time under a high temperature and high humidity environment.

SOLUTION: In the ink jet recording sheet wherein a colorant receiving layer is provided on a support, the colorant receiving layer contains at least inorganic fine particles, a surface treatment agent (a) with a molecular weight of <1,000 for modifying inorganic fine particles and a polymer (b) with a weight average molecular weight of 1,000-500,000 having a group capable of forming a bond with respect to inorganic fine particles by chemical reaction.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration)

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) []木园特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出額公開番号 特開2003-305944 (P2003-305944A)

(43)公開日 平成15年10月28日(2003.10.28)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	デーマコード (多考)		
B41M 5/00	er sa Maria	B41M 5/00	B 2C056		
B41J 2/01		B 4 1 J 3/04	101Y 2H086		

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 25 頁)

21〉出願番号	特爾2002—108995(P2002—108995)	(71)出額人	000005201 富士写真フイルム株式会社
22)出版日	平成14年4月11日(2002, 4.11)		神奈川県南足柄市中和210番地
		(72)発明者	让知 茂朝
			静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真
			フィルム株式会社内
		(74)代理人	100079049
			井理士 中高 淳 (外3名)
		Fターム(参	考) 20856 EA05 EA13 FC06
			21086 BA15 BA31 BA33 BA34 BA35

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録用シート

(57) 【要約】

【課題】 ひむ割れ等の発生がなく強固で、良好なインク吸収性を有し、画像濃度に優れ、また画像部の耐光性、耐水性、耐ガス性に優れ、かつ高温高湿度環境下に長時間保存された場合でも経時ニジミが生じないインクジェット記録用シートを提供する。

【解決手段】 支持体上に色材受容層を有するインクジェット記録用シートにおいて、前記色材受容層が、少なくとも 無機徹粒子と、該無機徹粒子を改賢する。分子量が1000未満の表面処理剤(a)と、無機微粒子と化学反応により結合を形成しうる基を有する、重量平均分子量が1000~3000000重合体(b)と、を含むインクジェット記録用シートである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に色材受容層を有するインクジ エット記録用シートにおいて、

前記色材受容層が、少なくとも 無機微粒子と、該無機 微粒子を改質する、分子量が1000未満の表面処理剤 (a) と、無機微粒子と化学反応により結合を形成しう る基を有する、重量平均分子量が1000~50000 0の重合体(b)と、を含むことを特徴とするインクジ エット記録用シート。

【請求項2】 前記無機微粒子が、表面処理剤(a)に 10 ある。】 より改質された無機微粒子であることを特徴とする請求 項1に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項3】 前記表面処理剤(a)が、分子中にS 1、 T1、 A1、 及び Z にからなる群より選択される少 なくとも1種を有する化合物であることを特徴とする請 **東項1または2に記載のインクジェット記録用シート。** 【請求項4】 前記重合体(b)が、ポリマー型シラン カップリング剤であることを特徴とする請求項1から3 のいずれか1項に記載のインクジェット記録用シート。 【請求項5】 前記重合体(b)が、下記一般式(1) で表されることを特徴とする請求項1から4のいずれか 」項に記載のインクジェット記録用シート。

[[1]

1一般式(1)中、R1、R2、及びR4は、それぞれ独 立に、水素原子、飽和あるいは不飽和環状構造を含んで いてもよい炭素数1から18のアルキル基、炭素数1か ち8のアルコキシ基、又はアリールオキシ基を表し、R 30 1, R²、R³のうちの少なくとも一つはアルコキシ基あ るいはアリールオキシ基であり、Oは、ヘテロ原子を介 していてもよい総炭素数1から18の2価の連結基を表 し、顕換基を有していてもよい。Aは、カチオン性単量 体から与えられる繰り返し単位であり、Bは非イオン性 単量体から与えられる繰り返し単位を表す。m、n はそ れぞれA成分とB成分のモル%を表し、mおよびnはそ れぞれ独立に0~100モル%である。〕

(請求項6) 競記重合体(b)が、少なくとも下記一 ずれかり頃に記載のインクジェット記録用シート。

[ft:2]

J---般式 (2) 中、R4、R5、及びR6は、それぞれ独 立に、水素原子、飽和あるいは不飽和環状構造を含んで

58のアルコキシ基、又はアリールオキシ基を表し、R 4, R5, R6のうち少なくとも一つはアルコキン基ある いはアリールオキシ基であり、」は、ヘテロ原子を介し ていてもよい総房素数1から18の2価の連結基を表 し、置換基を有していてもよい。Xはカチオン性単量体 から与えられる繰り返し単位であり、Yは非イオン性単 競体から与えられる繰り返し単位を表す。 r。 p、 q は それぞれの繰り返し単位のモル%を表し、「は1~5.0 モル%、pおよびqはそれぞれ独立に0~9.9モル%で

【請求項7】 前記無機微粒子が、シリカ微粒子、コロ イダルシリカ、アルミナ微粒子、及び擬ベーマイトから なる群より選択される少なくとも「種であることを特徴 とする請求項1から6のいずれか1項に記載のインクジ エット記録用シート。

【請求項8】 前記色材受容層が、さらに、水溶性横脂 を含む請求項1から7のいずれか1項に記載のインクジ ェット記録用シート。

【諸求項9】 前記水溶性樹脂が、ポリビニルアルコー 20 ル系樹脂。セルロース系機脂、エーテル結合を有する樹 脂、カルバモイル基を有する樹脂、カルボキシル基を有 する樹脂、及びゼラチン類からなる群より選択される少 なくとも1種であることを特徴とする請求項8に記載の インクジェット記録用シート。

【請求項10】 前記色材受容層が、さらに、前記水溶 性樹脂を架橋し得る架橋剤を含むことを特徴とする請求 項8または9に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項!1】 前記架橋剃が、ホウ素化合物であるこ とを特徴とする請求項10に記載のインクジェット記録 用シート。

【請求項12】 前記色材受容層が、さらに、アニオン 性染料を固定し得る媒染剤を含むことを特徴とする請求 項1から11のいずれか1項に記載のインタジェット記 鎌用シート。

【請求項13】 前記媒築剤が、ポリアリルアミンまた はその誘導体、ポリビニルアミンまたはその誘導体から 選ばれる少なくともいずれかであることを特徴とする諸 求項12に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項 1 4】 前記色材受容層が、前記支持体表面に 般式 (2) で表される連合体である請求項1から4のい 40 少なくとも、無機微粒子、前記表面処理剤(a)、前記 重合体(b)、及び水溶性樹脂を含有する第1の塗布液 を塗布し、(1) 該塗布と同時、(2) 該塗布によって 形成される途布滑の乾燥途中であって前記塗布層が減率 乾燥速度を示す前、あるいは(3)前記塗布層を乾燥し て途膜を形成した後、のいずれかに p H 8 以上の第2の 途布波を付与するとともに、前記架橋割を、前記第1の **発布液及び第2の塗布液、あるいは第1の塗布液及び第** 2の塗布液とは別の第3の塗布液の少なくともいずれか に添加して付与することにより得られることを特徴とす いてもよい炭素数1から18のアルキル基、炭素数1か 50 る請求項1から13のいずれか1項に記載のインクジェ

ット記録用シート。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、水性インク(色材として染料又は顔料を用いたもの)及び油性インク等の 液状インクや、常温では固体であり、溶融液状化させて 印画に供する固体状インク等を用いたインクジェット記録に供給される被記録材に関し、詳しくは、印画濃度および画像の保存安定性に優れたインクジェット記録用シートに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、情報技術産業の急速な発展に伴い、種々の情報処理システムが開発され、その情報処理システムが開発され、その情報処理システムに適した記録方法および記録装置も開発され、各々実用化されている。これらの記録方法の中でも、インクジェット記録方法は、多種の被記録材料に記録可能なこと、ハード(装置)が比較的安価でコンパクトであること、静粛性に優れること等の利点から、オフィスは勿論、いわゆるホームユースにおいても広く用いられてきている。

[0003] また、近年のインクジェットプリンターの 高解像度化に伴い、いわゆる写真ライクな高画質記録物 を得ることも可能になってきており、このようなハード (装置) の進歩に伴って、インクジェット記録用の記録 シートも各種開発されてきている。このイングジェット 記録用の記録シートに要求される特性としては、一般的 に、(1)速乾性があること(インクの吸収速度が大き いこと)。(2)インクドットの径が適正で均一である こと (ニジミのないこと)、(3) 粒状性が良好である こと、(4) ドットの裏円性が高いこと。(5) 色濃度 30 が高いこと、(6) 彩度が高いこと(くすみのないこ と)、(7)印画部の耐水性や耐光性、耐ガス性(耐す ソン性)が良好なこと、(8) 記録シートの白色度が高 いこと、(9) 記録シートの保存性が良好なこと(長期 保存でも黄変着色を起こさないこと、長期保存で画像が にじまないこと)、(10)変形しにくく寸法安定性が 良好であること(カールが十分小さいこと)。(11) ハード走行性が良好であること等が挙げられる。更に、 いわゆる写真ライクな高画質記録物を得る目的で用いら れるフォト光沢紙の用途においては、上記緒特性に加え 40 て、光沢性、表面平滑性、銀塩写真に類似した印画紙状 の圏合い等も要求される。

【0004】上記した諸特性の向上を目的として、近年では色材受容層に多孔質構造を有するインクジェット記録用シートが開発され実用化されている。このようなインクジェット記録用シートは多孔質構造を有することで、インク受容性(運乾性)に優れ高い光沢を有する。【0005】例えば、特開平10-119423号や同10-217601号公報等では、微細な無機顕料粒子のサインの共享を存在し、第1270時限を有するのは受容

層が支持体上に設けられたインクジェット記録用シートが提案されている。これらのインクジェット記録用シート、特に、無機微粒子としてシリカを用いた多孔質構造からなる色材受容層を設けたインクジェット記録用シートは、その構成によりインク吸収性に優れ、高解像度の画像を形成し得る高いインク受容性能を有し且つ高光沢を示すことができる。

【0006】しかしながら、多孔質核膜であるが故に酸素の透過性が大きく、色材受容層中に含まれる成分の劣 10 化を促進することがある。さらに、シリカ表面における 水分吸着に伴い、経時での画像ニジミ(以下「経時ニジ ミ」という)が生じることがある。

【0007】特開昭62-178384号公報および特公平3-24905号公報には、シランカップリング剤で表面処理したシリカ粒子を含有する色材受容層を育するインクジェット記録用シートが開示されている。しかしながら、これらは支持体との接着性の向上および印画直後のニジミを低減させること、あるいはシリカ粒子の表面活性を低下させることで耐光性を向上させることを目的としており、高温下でにおける経時ニジミ防止あるいは耐ガス性を改良させるものではない。さらに、表面処理されたシリカ微粒子を用いた色材受容層用途布液においては、PVA等の水溶性機脂との混合時に凝集が発生し、途布液中のシリカ粒子の粒径が大きくなる。そのため、光沢度塗顕強度、インク吸収速度、耐水性、及び印画濃度等に悪影響を与えてしまう。

[0008]

20

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上紀従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明の目的は、高解像度で高濃度な画像を形成でき、画像部の耐光性、耐水性、耐力ス性に優れ、印画後、高温高温度環境下に長時間保存された場合でも、経時ニジミを生じることなく、安定に画像を保持し、かつ製造適性にも優れたインクジェット記録用シートを提供することにある。

100091

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため の手段は、以下の選りである。即ち、

<1> 支持体上に色材受容層を有するインクジェット 記録用シートにおいて、前記色材受容層が、少なくとも 無機微粒子と、該無機微粒子を改質する、分子量が1 0.00未満の表面処理剤(a)と、無機微粒子と化学反応により結合を形成しうる基を有する。重量平均分子量が1000~50000の重合体(b)と、を含むことを特徴とするインクジェット記録用シートである。

【0010】<2> 前記無機器粒子が、表面処理剤 (a)により改質された無機器粒子であることを特徴と する前記<1>に記載のインクジェット記録用シートで ある。

及び水溶性樹脂を含有し、高い空隙率を有する色材受容 50 <3> 前記表面処理剤(a)が、分子中にSi、主

(4)

f、Al、及びZrからなる群より選択される少なくと

も1種を有する化合物であることを特徴とする前記<1 >または<2>に記載のインクジェット記録用シートで ある。

<4> 前記重合体(b)が、ポリマー型シランカップ リング剤であることを特徴とする前記<1>から<3> のいずれかに記載のインクジェット記録用シートであ

<5> 前記重合体(b)が、下記一般式(1)で表さ れることを特徴とする前記<1>から<4>のいずれか 10 ト記録用シートである。 に記載のインクジェット記録用シートである。

[0011]

118.31

[一般式 (1) 中。R1、R2、及びR3は、それぞれ独 立に、水素原子、随和あるいは不飽和環状構造を含んで いてもよい炭素数1から18のアルキル基、炭素数1か 58のアルコキシ基、又はアリールオキシ基を表し、R 20 る。 1、R1、R3のうちの少なくとも一つはアルコキシ基あ るいはアリールオキシ基であり、Qは、ヘテロ原子を介 していてもよい総炭素数 1から 18の2価の連結甚を表 し、置換基を行していてもよい。Aは、カチオン性単量 体から与えられる繰り返し単位であり、Bは非イオン性 単量体から与えられる繰り返し単位を表す。m、nはぞ れぞれA成分とB成分のモル%を表し、mおよびnはそ れぞれ独立に0~100モル%である。1

【0012】<6> 前記重合体(b)が、少なくとも らく4>のいずれかに記載のインクジェット記録用シー トである。

[0013]

[(64]

[一般式(2)中、R4、R5、及びR6は、それぞれ独 立に、水素原子、飽和あるいは不飽和環状構造を含んで いてもよい炭素数1から18のアルキル基、炭素数1か ら8のアルコキシ基、又はアリールオキシ基を表し、R 4, R5, R5のうち少なくとも一つはアルコキン基ある いはアリールオキシ基であり、丁は、ヘテロ原予を介し ていてもよい総炭素数1から18の2価の連結基を表 し、置換基を有していてもよい。Xはカチオン性単量体 から与えられる繰り返し単位であり、Yは非イオン性単 量体から与えられる繰り返し単位を表す。 r. p. qは それぞれの繰り返し単位のモル%を表し、 rは1~50

モル%、pおよびqはそれぞれ独立に0~99モル%で ある。

【00 14】 < 7> 前記無機微粒子が、シリカ微粒 子、コロイダルシリカ、アルミナ微粒子、及び擬ペーマ イトからなる群より選択される少なくとも1種であるこ とを特徴とする前記<1>から<6>のいずれかに記載 のインクジェット記録用シートである。

<8> 前記色材受容層が、さらに、水溶性樹脂を含む 前記<1>から<7>のいずれかに記載のインクジェッ

<9> 前記水溶性樹脂が、ボリビニルアルコール系樹 脂、セルロース系樹脂、エーテル結合を有する樹脂、カ ルバモイル基を有する樹脂、カルボキシル基を有する樹 脂、及びゼラチン類からなる群より選択される少なくと も1種であることを特徴とする前記<8>に記載のイン クジェット記録用シートである。

<10> 前記色材受容層が、さらに、前記水溶性樹脂 を架橋し得る架橋剤を含むことを特徴とする前記<8> または<9>に記載のインクジェット記録用シートであ

<11> 前記架橋削が、ホウ素化合物であることを特 徴とする前記<10>に記載のインクジェット記録用シ 一下である。

<12> 前記色材受容層が、さらに、アニオン性染料 を固定し得る媒染剤を含むことを特徴とする前記<1> から<11>のいずれかに記載のインクジェット記録用 シートである。

<13> 前記媒染剤が、ポリアリルアミンまたはその 誘導体、ポリビニルアミンまたはその誘導体から選ばれ 下記一般式(2)で表される重合体である前記<1>か 30 る少なくともいずれかであることを特徴とする前記<1 2>に記載のインクジェット記録用シートである。

> <14> 前記色材受容層が、前記支持体表面に少なく とも、無機微粒子、前記表面処理剤(a)、前記重合体 (h)、及び水溶性樹脂を含有する第1の塗布液を塗布 し、(1)該塗布と同時、(2)該塗布によって形成さ れる塗布層の乾燥途中であって前記塗布層が減率乾燥速 度を示す前、あるいは(3)前記録布層を乾燥して塗膜 を形成した後、のいずれかに。pH 8以上の第2の塗布 液を付与するとともに、前記架橋剤を、前記第1の塗布 40 液及び第2の塗布液、あるいは第1の塗布液及び第2の 塗布液とは別の第3の塗布液の少なくともいずれかに添 加して付与することにより得られることを特徴とする語 求項1から13のいずれか1項に混裁のインクジェット 記録用シートである。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明のインタジェット記録用シ ートは、色材受容層が、無機微粒子、該無機領料を改質 する、分子量が 1000未満の表面処理剤 (a)、及び 該無機鎖料と結合との化学反応により結合を形成しうる 50 基を有する、重量平均分子量が1000~500000

- A.m

の重合体(b)を含むことを特徴とする。

【0016】 <表面処理剤(a) > 本発明における無機 微粒子の表面処理剤としては、分子量が1000未織、 好ましくは100~800であって、無機微粒子表面の 官能基と化学的に反応して結合を形成し得る化合物であれば特に限定されない。このような化合物としてカップ リング剤、あるいは反応性基を有する有機化合物でもよい。反応性基としては、トリアルコキシシリル基、トリクロロシリル基、イソシアネート基、イソチオシアネート基、ハロゲン化アシル基、エボキシ基、チイラン基、*10

*無水酸基。Nーメチロール基、ラクタム基、ラクトン 基、等が挙げられる。これらのうち、カップリング剤が 好ましく、分子中にSi、Ti、Al、及びZrからな る群より選択される少なくとも1種を含有するカップリ ング剤が特に好ましい。これらの例を以下に記す。

【0017】(Siを含有する表面処理剤)Siを有する表面処理剤として、シランカップリング剤が挙げられその具体例を以下に挙げる。

(0018)

[0019]

【0020】 (T)を含有する表面処理剤) T)を含有 30 ・サルフェート等が挙げられる。 する実面処理額として、チタンアシレートあるいはチタ ンアルコラート等のチタネートカップリング創が挙げら れ、その具体例として、テトラメチルチタネート、テト **ラエチルチタネート、テトライソプロビルチタネート、** テトラブチルチタネート、テトラ (2ーエチルヘキシ ル) チタネート、チタンオクチレングリコレート、チタ ンラクテート、チタンラクテートアンモニウム塩、チタ ンラクテートエチルエステル、チタンステアレート、チ タントリエタノールアミネート、プチルチタネートダイ シチタンステアレート、等が挙げられる。

【0021】(A)を含有する表面処理剤) A)を含有 する表演処理剤として、アルミニウムアシレート、アル ミニウムアルコラート等のアルミニウム系カップリング 割が挙げられ、その具体例として、アルミニウムラクテ ート、アルミニウムイソプロボキシド、アセトアルコキ シアルミニウムジイソプロピレート等が挙げられる。さ らに、アルミニウムを含む塩基性多核錯体でもよく。そ の具体例として (A 12 (OH) * C 14-n) * で表される

(EtO)₃Si

【0022】 (2)を含有する表面処理剤) Z rを含有 する表面処理剤として、ジルコニウムアジレートあるい はジルコニウムアルコラート等のジルコニウム系カップ リング剤が挙げられ、その具体例としてはジルコニウム プロピオネート、ジルコニウムイソプロピオネート、ジ ルコニウムプチレート、ジルコニウムラクテート、ジル コニウムアセチルアセトネート、ステアリン酸ジルコニ ウムプチレート、アセチルアセトンジルコニウムプチレ 一下、テトラ(トリエタノールアミン)ジルコネート マー、ポリチタンアセチルアセトネート、ボリヒドロキ 40 等が挙げられる。また、下記式であらわれるジルコアル ミネートカップリング剤が挙げられる。

> [0023] [化7]

【0024】 前記表面処理剤は1種単独で使用しても、 ボリ塩化アルミニウムや、ボリアルミニウムシリケート 50 2種以上の混合物を使用してもよい。色材受容層中に含 (7)

II

まれる。上記処理剤の総合有量としては、無機微粒子の 0. 001~20質量%が好ましく、0. 05~10質 量%がさらに好ましい。総含有量がこの範囲内であれ ぼ、インクジェット記録用シートとしてインク受容性や 耐光性や耐ガス性が一層向上する。

[0025] 前記表面処理剤を色材受容層に含有させる 際には、色材受容層用塗布液に水溶液の状態で添加す る。あるいは水溶性有機溶媒、例えばアルコール化合物 (メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、 エチレングリコール、ジエチレングリコール、ジエチレ ングリコールモノブチルエーデル。ポリエチレングリコ ール、ポリプロピレングリコール、グリセリン、ジグリ セリン、トリメチロールプロパン。トリメチロールプタ ンなど)、エーテル化合物(テトラヒドロフラン、ジオ キサンなど)、アミド化合物(ジメチルホルムアミド、 ジメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドンなど)、 ケトン化合物(アセトンなど)等を混合して水への親和 性を高めた状態で色材受容層途布液に添加してもよい。

【0026】前記表面処理剤が十分な水浴性を持たない 酸エチル、アジピン酸ジオクチル、フタル酸プチル、ス テアリン酸メチル、トリクレジルフォスフェートな ど)、エーテル化合物(アニソール、ヒドロキシエトキ シベンゼン、ハイドロキノンジプチルエーテルなど)、 炭化水素化合物(トルエン、キシレン、ジイソプロピル ナフタレンなど)、アミド化合物(Nープチルペンゼン スルホンアミド、ステアリンン酸アミドなど)、アルコ ール化合物(2 - エチルペキシルアルコール、ベンジル アルコール、フェネチルアルコールなど)。ケトン化合 ロヘキサンなど)。又は上述の水溶性有機溶媒等を混合 して添加してもよい。添加するときの形態は、油滴、ラ テックス、固体分散、ボリマー分散などでもよい。

【0027】<重合体(b)>本発明における重合体 (6) は、重量平均分子量が1000~500000で あって、無機微粒子の表面官能基と化学反応により結合 を形成しうる基を有する重合体であれば特に限定されな い。無機額料の表面宮能基と化学反応により結合を形成 しろる基としてはトリアルコキシシリル基、ハロゲン化 シリル基、イソシアネート基、イソチオシアネート基、 ハロゲン化アシル基、エボキシ環、チイラン環、無水酸 基、N-メチロール基、ラクタム環、ラクトン環、等が 挙げられる。これらのうち、トリアルコキシシリル基、 ハロゲン化シリル基が特に好ましい。

【0028】 重合体(b)の分子量は重量平均分子量と しては、好ましくは、1000~200000であり、 より好ましくは、1000~10000である。分子 量が1000未満、あるいは50000以上ではハン ドリング適性が低下するだけでなく、無機微粒子の凝集 を引き起こす。

[0029] 重合体(b)は水、あるいは水との混和性 のある有機溶媒に可溶である方が好ましいが、水分散性 のラテックスの形態でも使用することが出来る。さら に、重合体(b)のインクジェット記録用シートにおけ る総含有量としては、0.1~10g/m²が好まし く、0、 $2\sim5$ g/ m^{2} がさらに好ましい。該総合有量 が0. $1g/m^2$ 未満あるいは $10g/m^2$ を越えると、 無機微粒子の凝集を引き起こす場合がある。

【0030】また、重合体(b)は下記一般式(1)で 10 表される重合体が好ましい。

[0031]

[[8]

[一般式 (1) 中、R1, R2, 及びR1は、それぞれ独 立に、水素原子、飽和あるいは不飽和環状構造を含んで いてもよい炭素数1から18のアルキル基。あるいは炭 素数1から8のアルコキシ基あるいはアリールオキシ基 場合は、疎水性の有機溶媒、例えばエステル化合物(酸 20 を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 のうち少なくとも一つはアルコ キシ基あるいはアリールオキシ基であり、Qは、ヘテロ 原子を介していてもよい総炭素数1から18の2価の連 結基を表し、置換基を有していてもよい。Aはカチオン 性単層体から与えられる繰り返し単位であり、Bは非イ オン性単量体から与えられる繰り返し単位を表す。m、 nはそれぞれA成分とB成分のモル%を表し、mおよび nはそれぞれ独立に0~100モル%である。1

[0032] 上記R1、R2、R3で表されるアルキル基 の炭素数は1~18であり、好ましくは1~8である。 物(ヒドロキシアセトフェノン、ベンゾフェノン、シケ 30 炭素数が1~8であることにより、無機微粒子との反応 性を十分に確保することができる。上記アルキル基とし ては、例えばメチル基、エチル基、プロビル基、プチル 基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、 テトラデシル基、オクタデシル基が挙げられ、メチル 基、エチル基、プロビル基、プチル基が好ましい。

> 【0033】上記R「、R1、R1で表されるアルコキシ 基の炭素数は1~8であり、好ましくは1~4である、 炭素数が1~8であることにより、無機微粒子との反応 性を十分に確保することができる。上記アルコキシ基と 40 しては、たとえばメトキシ基、エトキシ基、プロボキシ 基、プトキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基 が挙げられ、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基が 好ましい。

> 【0034】一般式(1)中、0は、ハテロ原子を介し ていてもよい総炭素数1~18の2価の連結基を表し、 置換基を有してもよい。Qの総炭素数としては2~8が 好ましい。該炭素数が1~18であることにより。水、 アルコール系溶媒への溶解性が十分であるとともに、十 分な性能を確保することができる。上記置換基として 50 は、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、エステル基、エ

(8)

ーテル基、アミド基等が挙げられる。上記へテロ原子と しては、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ケイ素原子、 リン原子等が挙げられ、酸素原子、窒素原子、硫黄原子 が好ましい。

【0035】上記2個の連結基の好ましい具体例として は、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、テトラメ チレン基、ペキサメチレン基、キシリレン基等が挙げら れる。

[0036] 一般式(1)中、Aはカチオン性単量体か ら与えられる少なくとも1種以上の繰り返し単位であ る。カチオン性単量体の具体例としては、トリメチルー pービニルベンジルアンモニウムクロライド、トリメチ ルーmービニルベンジルアンモニウムクロライド。トリ エチルー p ーピニルペンジルアンモニウムクロライド、 トリエチルーmービニルベンジルアンモニウムグロライ F、N、NージメチルーNーエチルードーロービニルベ ンジルアンモニウムクロライド、N. NージエチルーN ーメチルーNーロービニルベンジルアンモニウムクロラ イド、N、NージメチルーNーnープロビルーNーpー ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N, Nージメ 20 チルーNーnーオクチルーNーpービニルベンジルアン モニウムクロライド、N, N-ジメチルードーベンジル ーNーpービニルベンジルアンモニウムクロライド、 N、NージエチルーNーペンジルーNーpービニルペン ジルアンモニウムクロライド、N. NージメチルーNー (4-メチル) ベンジルーN-p-ビニルベンジルアン モニウムクロライド、N, NージメチルーNーフェニル ーN-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、下 リメチルーpービニルベンジルアンモニウムプロマイ マイド、トリメチルーゥービニルベンジルアンモニウム スルホネート、トリメチルーmービニルベンジルアンモ ニウムスルポネート、トリメチルーロービニルバンジル アンモニウムアセテート、トリメチルーmービニルベン ジルアンモニウムアセテート、N. N. Nートリエチル ーNー2ー (4ーピニルフェニル) エチルアンモニウム クロライド、N、N、NートリエチルーN-2-(3-ビニルフェニル) エチルアンモニウムクロライド、N. NージエチルーNーメチルーN-2-(4-ビニルフェ ニル) エチルアンモニウムクロライド、N、Nージエチ 40 ルーハーメチルーハー2ー (4ービニルフェニル) エチ ルアンモニウムアセテート、N. Nージメチルアミノエ チル (メタ) アクリレート、N. Nージエチルアミノエ チル (メタ) アクリレート、N、Nージメチルアミノブ ロゼル (メタ) アクリレート、N. Nージエチルアミノ プロビル (メタ) アクリレート、N、Nージメチルアミ ノエチル (メタ) アクリルアミド、N. Nージエチルア ミノエチル (メタ) アクリルアミド、N, Nージメチル アミノプロピル (メタ) アクリルアミド、N、Nージエ チルアミノプロピル (メタ) アクリルアミドのメチルク 50

ロライド、エチルクロライド、メチルプロマイド。エチ ルプロマイド、メチルアイオダイド若しくはエチルアイ オダイドによる4級化物、又はそれらのアニオンを置換 したスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩、酢酸塩若し くばアルキルカルボン酸塩等が挙げられる。

【0037】また、一般式(1)中、Bは非イオン性単 量体から与えられる少なくとも 1 種以上繰り返し単位で ある。非イオン性単量体の具体例としては、例えば、

(メタ) アクリル酸アルキルエステル [例えば、(メ 10 タ) アクリル酸メチル、(メタ) アクリル酸エチル、 (メタ) アクリル酸プロピル、(メタ) アクリル酸イソ プロピル、(メタ)アクリル酸ロープチル、(メタ)ア クリル酸イソプチル、(メタ) アクリル酸 (ープチル、 (メタ) アクリル酸ヘキシル、(メタ) アクリル酸オク チル、(メタ) アクリル酸2-エチルヘキシル、(メ タ) アクリル酸ラウリル。 (メタ) アクリル酸ステアリ ルなどの炭素数1~18の(メタ)アクリル酸アルキル エステルなど]、(メタ)アクリル酸シクロアルキルエ ステル [(メタ) アクリル酸シクロヘキシルなど] 、 (メタ) アクリル酸アリールエステル [(メタ) アクリ

ル酸フェニルなど」、アラルキルエステル〔(メタ)ア グリル酸ペンジルなど」、置換(メタ)アクリル酸アル キルエステル「例えば、(メタ)アクリル酸?ーヒドロ キシエチルなど]、(メタ)アクリアミド類[例えば、 (メタ) アクリルアミド、ジメチ (メタ) アクリルアミ ドなど」、芳香族ピニル類「スチレン、ビニルトルエ ン、αーメチルスチレンなど」、ビニルエステル類〔酢 酸ビニル、プロビオン酸ビニル、パーサチック酸ビニル など]、アリルエステル類[酢酸アリルなど]、ハロゲ ド、トリメチルーmービニルベンジルアンモニウムプロ 30 ン含有単量体 [塩化ビニリデン、塩化ビニルなど]、シ アン化ビニル [(メタ) アクリロニトリルなど]、オレ フィン類 [エチレン、プロピレンなど] などが挙げられ

> [0038] 一般式(1)中、AおよびBで表される単 位は、それぞれ1種でも2種以上の共重合可能な成分の 組み合わせでもよい。

【0039】さらに、重合体(b)は、下記一般式 (2) で表される重合体でも好適に用いることができ 3

[0.04.0] [化9]

【0041】 [一般式(2) 中、R4、R5、及びR 6は、それぞれ独立に、水素原子、晩和若しくは不飽和 環状構造を含んでいてもよい炭素数1から18のアルキ ル基、又は炭素数1から8のアルコキシ基あるいはアリ

ールオキシ基を表し、R⁴、R⁵、R⁶のうち少なくとも 一つはアルコキシ基あるいはアリールオキシ基であり、 Jは、ヘテロ原子を介していてもよい総炭素数 I から 1 8の2価の連結基を表し、個換基を有していてもよい。 Xはカチオン性単量体から与えられる繰り返し単位であ り、Yは非イオン性単量体から与えられる繰り返し単位 を表す。 r. p、q はそれぞれの繰り返し単位のモル% を表し、 r は 1 ~ 5 0 モル%、 p および q はそれぞれ独 立に0~99モル%である。〕

[0042] 上記R4、R3、R6で表されるアルキル基 の炭素数は1~18であり、好ましくは1~8である。 炭素数が1~8であることにより、無機微粒子との反応 性を十分に確保することができる。上記アルキル基とし ては、例えばメチル基、エチル基、プロビル基、ブチル 基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、 テトラデシル基、オクタデシル基が挙げられ、メチル 基、エチル基、プロピル基、プチル基が好ましい。

【0043】上記R4、R4、R4で表されるアルコキシ 基の炭素数は1~8であり、好ましくは1~4である。 炭素数が1~8であることにより、無機微粒子との反応 20 性を十分に確保することができる。上記アルコキシ基と しては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロボキシ 基、プトキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基 が挙げられ、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基が 好ましい。

【0044】上は2価の連結基であり、アルキレン基。 アリーレン基、アラルキレン基、一〇一、一〇〇〇一、 -0CO-, -CONH-, -CONR'-, - -SSW+これらの組み合わせでもよい。ここで、R'は、アルキ ル基、アリール基、及びアラルキル基のいずれかを表

【0045】一般式(2)中、シリル基を有する単位を 有する単量体の具体例としては、ピニルトリメトキシシ ラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリ(2ーメ トキシエトキシ) シラン。ビニルジメトキシメチルシラ ン、3ーメタクリロキシプロビルトリメトキシシラン。 3 -- (メタ) アクリロキシプロピルトリエトキシシラ ン、3ー(メタ)アクリロキシプロビルジメトキシメチ ルシラン、等が挙げられる。

【0046】一般式(2)中、XおよびYはそれぞれ、 一般式 (1) 中のAおよびBと同義であり、同様の具体 例が挙げられる。

【0047】(無機微粒子)本発明のインクジェット記 録用シートでは、その色材受容層に、前記表面処理剤及 び前記重合体と共に無機微粒子を含有する。色材受容額 が無機微粒子を含有することにより多孔質構造が得ら れ、これによりインクの吸収性能が向上する。特に、該 無機微粒子の色材受容層における固形分合有量が50質 留鬼以主、より好ましくは60質量%を超えていると、 更に良好な多礼質構造を形成することが可能となり、十 50 いので、インクの吸収性、保持の効率が高く。また、屋

分なインク吸収性を備えたインクジェット記録用シート が得られるので好ましい。ここで、無機微粒子の色材受 容層における固形分含有量とは、色材受容層を構成する 組成物中の水以外の成分に基づき算出される含有量であ

16

【0048】上記無機微粒子としては、例えば、シリカ 微粒子、コロイダルシリカ、二酸化チタン、硫酸パリウ ム、珪酸カルシウム、ゼオライト、カオリナイト、ハロ イサイト、雲母、タルク、炭酸カルシウム、炭酸マグネ 10 シウム、硫酸カルシウム、擬ペーマイト、酸化亜鉛、水 酸化亜鉛、アルミナ、珪酸アルミニウム、珪酸カルシウ ム、珪酸マグネシウム、酸化ジルコニウム、水酸化ジル コニウム、酸化セリウム、酸化ランタン、酸化イットリ ウム等が挙げられる。これらの中でも良好な多孔質構造 を形成する観点より、シリカ微粒子、コロイダルシリ カ、アルミナ微粒子又は擬ペーマイトが好ましい。無機 微粒子は1次粒子のまま用いても、又は2次粒子を形成 した状態で使用してもよい。これら無機微粒子の平均一 次粒径は2μm以下が好ましく、200nm以下がより 好ましい。更に、平均一次粒径が20nm以下のシリカ 微粒子、平均一次粒径が30nm以下のコロイダルシリ カ、平均一次粒径が20 nm以下のアルミナ微粒子、又 は平均細孔半径が2~15nmの擬ベーマイトがより好 ましく、特にシリカ微粒子、アルミナ微粒子、擬ペーマ イトが好ましい。

【0.0.4.9】シリカ微粒子は、通常その製造法により湿 式法粒子と乾式法(気相法)粒子とに大別される。上記 湿式法では、ケイ酸塩の酸分解により活性シリカを生成 し、これを適度に重合させ凝集沈降させて含水シリカを 30 得る方法が主流である。一方、気相法は、ハロゲン化珪 素の高温気相加水分解による方法(火炎加水分解注)、 ケイ砂とコークスとを電気炉中でアークによって加熱道 元気化し、これを空気で酸化する方法(アーク法)によ って無水シリカを得る方法が主流であり、「気相法シリ カーとは該気相法によって得られた無水シリカ微粒子を 意味する。本発明に用いるシリカ微粒子としては、特に 気相法シリカ微粒子が好ましい。

【0050】上記気相法シリカは、含水シリカと表面の シラノール基の密度、空孔の有無等に相違があり、異な 40 った性質を示すが、空隙率が高い三次元構造を形成する のに適している。この理由は明らかではないが、含水シ リカの場合には、微粒子表面におけるシラノール基の密 所が5~8個/nm²で多く、シリカ微粒子が密に凝集 (アグリゲート) し易く、一方、気相法シリカの場合に は、微粒子表面におけるシラノール基の密度が2~3個 Zum²であり少ないことから疎な軟凝集(プロキュレ ト)となり、その結果、空間率が高い構造になるもの。 と推定される。

【0.051】上記気相法シリカは、比表面積が特に大き

折率が低いので、適切な粒子径まで分散をおこなえば受 容層に透明性を付与でき、高い色濃度と良好な発色性が 得られるという特徴がある。受容層が透明であること は、OHP等透明性が必要とされる用途のみならず、フ オト光沢紙等の記録用シートに適用する場合でも、高い 色濃度と良好な発色性光沢を得る観点で重要である。

【0052】上記気相法シリカの平均一次粒子径として は30 nm以下が好ましく、20 nm以下が更に好まし て、10 nm以下が特に好ましく、3~10 nmが最も 好ましい。上記気相法シリカは、シラノール基による水 10 素結合によって粒子同士が付着しやすいため、平均一次 粒子径が3.0 nm以下の場合に空隙率の大きい構造を形 成することができ、インク吸収特性を効果的に向上させ ることができる。

【0053】また、シリカ微粒子は、前述の他の微粒子 と併用してもよい。該他の微粒子と上記気相法シリカと を併用する場合、全徴粒子中の気相法シリカの含有量 は、30質量%以上が好ましく、50質量%以上が更に 好ましい。

ルミナ微粒子、アルミナ水和物、これらの混合物又は複 合物も好ましい。この内、アルミナ水和物は、インクを よく吸収し定着することなどから好ましく、特に、擬べ ーマイト (A 1 2 O2・11 H2 O) が好ましい。アルミナ 水和物は、種々の形態のものを用いることができるが、 容易に平滑な層が得られることからゾル状のベーマイト を原料として用いることが好ましい。

【0.0.5.5】擬ペーマイトの細孔構造については、その 平均細孔半径は1~30 nmが好ましく、2~15 nm がより好ましい。また、その細孔容積は0.3~2.0 30 号、特公平7-29479号、特許第2537827 m1/gが好ましく、0.5~1.5m1/gがより好 ましい。ここで、上記細孔半径及び細孔容積の測定は、 窒素吸脱着法により測定されるもので、例えば、ガス吸 脱落アナライザー(例えば、コールター社製の商品名

「オムニソープ369」)により測定できる。また、ア ルミナ微粒子の中では気相法アルミナ微粒子が比表面積 が大きく好ましい。該気相法アルミナの平均一次粒子径 としては30 nm以下が好ましく、20 nm以下が更に 好ましい。

シートに用いる場合は、例えば、特開平10-8106 4号、同10-119423号、同10-157277 母。 聞10~217601号、 阅11~348409 号、特腊2001-138621号、同2000-43 401号、周2000-211235号、例2000-309157号、河2001-96897号。河200 1-138627号。特别平11-91242号、同8 -2087号、同8-2090号、開8-2091号、 商8-2093号、同8-174992号、阿11-1 92777号、特間2001-301314号等の各公 50 報に開示された態様でも、好ましく用いることができ

【0057】(水溶性樹脂) 本発明のインクジェット記 録用シートでは、その色材受容層にさらに水溶性樹脂を 含有することが好ましい。

【0058】上記水溶性樹脂としては、例えば、親水性 構造単位としてヒドロキシ基を有する樹脂であるポリビ ニルアルコール系樹脂(ボリビニルアルコール(PV A)、アセトアセチル変性ポリビニルアルコール、カチ オン変性ポリビニルアルコール、アニオン変性ポリビニ ルアルコール、シラノール変性ポリビニルアルコール、 ボリビニルアセタール等)、セルロース系樹脂(メチル セルロース (MC)、エチルセルロース(FC)、ヒド ロキシエチルセルロース(HEC)、カルボキシメチル セルロース (CMC)、ヒドロキシプロビルセルロース (HPC)、ヒドロキシエチルメチルセルロース、ヒド ロキシブロビルメチルセルロース等」、キチン類、キト サン類、デンプン、エーテル結合を有する樹脂〔ポリエ チレンオキサイド (PEO)、ポリプロピレンオキサイ 【0.054】本発明において、無機微粒子としては、ア 20 ド (PPO)、ボリエチレングリコール (PEG)、ボ リビニルエーテル(PVE)等)、カルバモイル基を有 する樹脂 (ポリアクリルアミド (PAAM)、ポリビニ ルピロリドン (PVP)、ボリアクリル酸ヒドラジド 等〕等が挙げられる。また、解離性基としてカルボキシ ル基を有するポリアクリル酸塩、マレイン酸樹脂、アル ギン酸塩、ゼラチン類等も挙げることができる。

【0059】以上の中でも、特にポリピニルアルコール 系機脂が好ましい。該ポリビニルアルコールの例として は、特公平4-52786号、特公平5-67432 号、特公平7-57553号、特許第2502998 号、特許第3053231号、特開昭63-17617 3号、特許第2604367号、特開平7-27678 7号、特開平9-207425号、特開平11-589 41号、特開2000-135858号、特開2001 -205924号、特開2001-287444号、特 開昭62-278080号、特開平9-39373号。 特許第2750433号、特開2000-158801 导、特别2001-213045号、特别2001-3 【0056】上述の無機微粒子をインクジェット記録用 40 28345号、特別平8-324105号、特開平11 -348417号等の各公園に記載されたものなどが挙 げられる。また、ポリビニルアルコール系樹脂以外の水 溶性機脂の例としては、特開平11~165 461号公 報の段落番号0011~0014に記載の化合物なども あげられる。これら水溶性樹脂はそれぞれ単独で用いて もよく、2種以上を併用して用いてもよい。

【0060】本発明において、水溶性樹脂の含有量とし ては、色材受容器の全間形分質量に対して、9~40質 量%が好ましく。12~33質量%がより好ましい。

【0061】本発明において、色材受容層を主として構

H0

19

成する、上述の水溶性樹脂と前記無機微粒子とは、それ ぞれ単一素材であってもよいし、複数の素材の混合系を 使用してもよい。尚、透明性を保持する観点からは、微 粒子特にシリカ微粒子に組み合わされる水溶性樹脂の種 類が重要となる。前記気相法シリカを用いる場合には、 該水溶性樹脂としては、ポリビニルアルコール系樹脂が 好ましく、その中でも、酸化度70~100%のポリビ ニルアルコール系樹脂がより好ましく、酸化度80~9 9、5%のポリビニルアルコール系樹脂が特に好まし

[0062] 前記ポリビニルアルコール系樹脂は、その 構造単位に水酸基を有するが、この水酸基と前記シリカ 微粒子の表面シラノール基とが水素結合を形成するた め、シリカ微粒子の二次粒子を網目鎖単位とした三次元 網目構造を形成し易くなる。この三次元網目構造の形成 によって、空隙率が高く十分な強度のある多孔質構造の 色材受容層を形成されると考えられる。インクジェット 記録において、上述のようにして得られた多孔質の色材 受容層は、毛細管現象によって急速にインクを吸収し、 インク渗みの発生しない真円性の良好なドットを形成す ることができる。

【0063】また、ボリビニルアルコール系樹脂は、前 記その他の水溶性樹脂を併用してもよい。該他の水溶性 樹脂と上記ポリビニルアルコール系樹脂とを併用する場 合、全水溶性樹脂中、ポリビニルアルコール系樹脂の含 有量は、50質量%以上が好ましく、70質量%以上が 更に好ましい。

【0064】 (無機微粒子と水溶性樹脂との含有比) 無 機微粒子(x)と水溶性樹脂(y)との質量含有比(P B比(x/y)」は、色材受容層の膜構造及び膜強度に も大きな影響を与える。即ち、質量含有比〔PB比〕が 大きくなると、空隙率、細孔容積、表面積(単位質量当 り)が大きくなるが、密度や強度は低下する傾向にあ

【0065】本発明において、色材受容層は、上記質量 含有比 (PB比 (x/v)]としては、該PB比が大き 過ぎることに起因する、膜強度の低下や乾燥時のひび割 れを防止し、且つ該PB比が小さ過ぎることによって、 該空隙が樹脂によって塞がれ易くなり、空隙率が減少す ることでインク吸収性が低下するのを防止する観点か ら、1、5:1~10:1が好ましい。

【0066】インクジェットプリンターの搬送系を通過 する場合、記録用シートに応力が加わることがあるの で、色材受容層は十分な膜強度を有していることが必要 である。またシート状に裁断加工する場合。色材受容額 の割れや剥がれ等を防止する上でも、色材受容層には十 分な膜強度を有していることが必要である。これらの場 合を考慮すると、前記質量比(x/y)としては5:1 以下がより好ましく、一方インクジェットプリンター で、高速インク吸収性を確保する鍵点からは、2:1以 50 ルエーテル等のエボキシ系化合物:1,6 ーペキサメチ

上であることがより好ましい。

【0067】例えば、平均一次粒子径が20mm以下の 気相法シリカ微粒子と水溶性樹脂とを、質量比(x/ y) 2:1~5;1で水溶液中に完全に分散した途布液 を支持体上に塗布し、該塗布圏を乾燥した場合、シリカ 微粒子の二次粒子を網目鎖とする三次元網目構造が形成 され、その平均細孔径が30 nm以下、空隙率が50~ 80%、細孔比容積が0.5ml/g以上、比表面積が 100 m²/g以上の、透光性の多孔質膜を容易に形成 することができる。

【0068】 (架橋剤) 本発明のインクジェット記録用 シートの色材受容層は、無機微粒子および水溶性樹脂を 含む塗布層が、更に該水溶性樹脂を架橋し得る架橋剤を 含み、該架橋剤と水溶性樹脂との架橋反応によって硬化 された多孔質層である態様が好ましい。

【0069】上記の水溶性樹脂、特にボリビニルアルコ ールの架橋には、ホウ素化合物が好ましい。該ホウ素化 合物としては、例えば、即砂、ホウ酸、ホウ酸塩(例え ば、オルトホウ酸塩、InBO3、ScBO3、YB O3, LaBO3, Mg3 (BO3) 2, Co3 (BO3) 2, 20 二ホウ酸塩 (例えば、Mg2 B2 Os、Co2 B2 Os)、メ タホウ酸塩 (例えば、LiBOz、Ca (BOz) z、N a BO2、KBO2)、四小ウ酸塩(例えば、Na2B4O 1・10H2O)、五赤ウ酸塩(例えば、KB5Oe・4H 20、CaiB6O11・7H2O、CsBsOs) 等を挙げる ことができる。中でも、速やかに架橋反応を起こすこと ができる点で、硼砂、ホウ酸、ホウ酸塩が好ましく、特 にホウ酸が好ましい。

【0070】上記水溶性樹脂の架橋剤として、ホウ素化 30 合物以外の下記化合物を使用することもできる。例え ば、ホルムアルデヒド、グリオキザール、グルタールア ルデヒド等のアルデヒド系化合物、ジアセチル、シクロ ペンタンジオン等のケトン系化合物;ピス(2ークロロ エチル尿素) - 2 - ヒドロキシー 4。6 - ジクロロー 1. 3, 5ートリアジン、2. 4ージクロロー6ー5ー トリアジン・ナトリウム塩等の活性ハロゲン化合物、ジ ビニルスルホン酸、1、3ービニルスルホニルー2ープ ロパノール、N、N'ーエチレンピス(ピニルスルホニ ルアセダミド)、1、3、5ートリアクリロイルーへキ 40 サビドローSートリアジン等の活性ビニル化合物:ジメ チロール尿薬。メチロールジメチルヒダントイン等のN ーメチロール化合物;メラミン樹脂(例えば、メチロー ルメラミン、アルキル化メチロールメラミン)(エボキ 少烟暖;

【0071】1、6ーペキサメチレンジイソシアネート 等のイソシアネート系化合物(米国特許明細書第301 7280号、同第2983611号に記載のアジリジン 系化合物 ※ 選特許明細書第3100704号に記載の カルボキシイミド系化合物、グリセロールトリグリシジ

レンーN, N'ービスエチレン尿素等のエチレンイミノ 系化合物:ムコクロル酸、ムコフェノキシクロル酸等の ハロゲン化カルボキシアルデヒド系化合物:2.3ージ ヒドロキシジオキサン等のジオキサン系化合物に乳酸チ タン、硫酸アルミ、クロム明ばん、カリ明ばん、酢酸ジ ルコニル、酢酸クロム等の金属含有化合物、テトラエチ レンペンタミン等のポリアミン化合物、アジビン酸ジヒ ドラジド等のヒドラジド化合物、オキサゾリン基を2個 以上含有する低分子又はボリマー等である。上記の架橋

【0072】上記架橋剤の村与は、ホウ素化合物を例に すると下記のように行われることが好ましい。すなわ ち、色材受容層が、無機微粒子、ポリビニルアルコール を含有する水溶性樹脂、およびホウ素化合物を含有する **塗布液(以下、「第1の塗布液」ということがある)を** 塗布した塗布層を架橋硬化させた層であり、前記架橋硬 化が、(1) 前記塗布液を塗布すると同時、(2) 前記 塗布液を塗布して形成される塗布層の乾燥塗中であって 該塗布層が減率乾燥を示す前のいずれかのときに、p H 20 8以上の塩基性溶液(以下、「第2の塗布液」というこ とがある)を前記釜布層または塗膜に付与することによ り行われる。架橋剤の使用量は、水溶性樹脂に対して、 1~5.0質量%が好ましく、5~4.0質量%がより好ま Later.

【0073】 (媒染剤) 本発明においては、形成画像の 耐水性及び耐経時ニジミの向上を図るために、色材受容 層に媒染剤が含有されるのが好ましい。上記媒染剤とし ては有機媒染剤としてカチオン性のポリマー(カチオン 材受容層中に存在させることにより、アニオン性染料を 色材として有する液状インクとの間で相互作用し色材を 安定化し、耐水性や耐経時ニジミを向上させることがで きる。有機媒染剤および無機媒染剤はそれぞれ単独種で 使用してもよいし、有機媒染剤および無機媒染剤を併用 してもよい。

【0074】媒染剤は無機微粒子と水溶性樹脂を含む塗 布液 (第1の塗布液) に添加する方法、又は無機微粒子 との間で凝集を生ずる懸念がある場合は、第2の塗布液 に含有させ塗布する方法を利用できる。

【0075】上記カチオン性媒染剤としては、カチオン 性基として、第1級一第3級アミノ基、又は第4級アン モニウム塩基を有するポリマー媒染剤が好適に用いられ るが、カチオン性の非ポリマー媒染剤も使用することが できる。上記ポリマー媒染剤としては、第1級~第3級 アミノ基およびその塩、又は第4級アンモニウム塩基を 有する単量体 (媒染モノマー) の単独重合体や、該媒染 モノマーと他のモノマー(以下、「非媒染モノマー」と いう。)との共重合体又は縮重合体として得られるもの が好ましい。また、これらのポリマー媒染剤は、水溶性 50

ボリマー又は水分散性ラテックス粒子のいずれの形態で も使用できる。

[0076] 上記単量体 (媒染モノマー) としては、例 えば、トリメチルーロービニルベンジルアンモニウムク ロライド、トリメチルーmービニルペンジルアンモニウ ムクロライド、トリエチルーpービニルペンジルアンモ ニウムクロライド、トリエチルーmービニルベンジルア ンモニウムクロライド、N, NージメチルーN…エチル -N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、 剤は、一種単独でも、2種以上を組合わせて用いてもよ 10 N、NージエチルーNーメチルーNーpービニルベンジ ルアンモニウムクロライド、N, NージメチルーNーn ープロピルーNーpーピニルベンジルアンモニウムクロ ライド、N、NージメチルーNーローオクチルーNーロ ービニルベンジルアンモニウムクロライド、N. Nージ メチルーN-ベンジル-N-p-ビニルベンジルアンモ ニウムクロライド、N、NージエチルーNーベンジルー N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N。 NージメチルーNー (オーメチル) ベンジルーNーロー ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N, Nージメ チルーNーフェニルーNーpービニルベンジルアンモニ ウムクロライドに

【0077】トリメチルーロービニルベンジルアンモニ ウムプロマイド、トリメチルーmービニルベンジルアン モニウムプロマイド、トリメチルーロービニルベンジル アンモニウムスルホネート、トリメチルーロービニルバ ンジルアンモニウムスルホネート、トリメチルーロービ ニルペジジルアンモニウムアセテード、ドリメチルーm ーピニルベンジルアンモニウムアセテード、N. N. N. ートリエチルーN-2ー(4-ビニルフェニル)エチル 性媒染剤)、又は無機媒染剤が好ましく、該媒染剤を色 30 アンモニウムクロライド、N. N. NートリエチルーN -2-(3-ビニルフェニル)エチルアンモニウムクロ ライド、N、NージエチルーNーメチルーNー2ー(4 ービニルフェニル) エチルアンモニウムクロライド、 N、N-ジエチル-N-メチル-N-2-(4-ビニル フェニル) エチルアンモニウムアセテート:

> [0078] N、Nージメチルアミノエチル (メタ) ア クリレート、N、Nージエチルアミノエチル(メタ)ア クリレート、N、Nージメチルアミノプロピル(メタ) アクリレート、N、Nージエチルアミノプロビル(メ 40 タ) アクリレート、N, Nージメチルアミノエチル(メ タ) アクリルアミド、N, Nージエチルアミノエチル (メタ) アクリルアミド、N, Nージメチルアミノプロ ピル (メタ) アクリルアミド、N、Nージエチルアミノ プロビル (メタ) アクリルアミドのメチルクロライド、 エチルクロライド、メチルプロマイド、エチルプロマイ 下、メチルアイオダイド若しくはエチルアイオダイドに よる4級化物。又はそれらのアニオンを置換したスルホ ン酸塩、アルキルスルホン酸塩、酢酸塩若しくほアルキ ルカルボン酸塩等が挙げられる。

【0079】具体的には、例えば、モノメチルジアリル

アンモニウムクロライド、トリメチルー2ー(メタクリ ロイルオキシ) エチルアンモニウムクロライド、トリエ チルー2ー (メタクリロイルオキシ) エチルアンモニウ ムクロライド、トリメチルー2ー(アクリロイルオキ シ) エチルアンモニウムクロライド、トリエチルー2ー (アクリロイルオキシ) エチルアンモニウムクロライ ド、トリメチルー3ー(メタクリロイルオキシ)プロビ ルアンモニウムクロライド、トリエチルー3ー(メタク リロイルオキシ) プロビルアンモニウムクロライド、ト ニウムクロライド、トリエチルー2ー(メタクリロイル アミノ) エチルアンモニウムクロライド、トリメチルー 2- (アクリロイルアミノ) エチルアンモニウムクロラ イド、トリエチルー2ー (アクリロイルアミノ) エチル アンモニウムクロライド、トリメチルー3ー(メタクリ ロイルアミノ) プロビルアンモニウムクロライド、トリ エチルー3ー (メタクリロイルアミノ) プロビルアンモ ニウムクロライド、トリメチルー3ー(アクリロイルア ミノテプロピルアンモニウムクロライド、トリエチルー 3- (アクリロイルアミノ) プロピルアンモニウムクロ 30 ライド:

【0080】N、NージメチルーNーエチルー2ー(メ タクリロイルオキシ) エチルアンモニウムクロライド、 N. N-ジエチルーN-メチルー2- (メタクリロイル オキシ) エチルアンモニウムクロライド、M. Nージメ チルーN-エチルー3ー (アクリロイルアミノ) プロビ ルアンモニウムクロライド、トリメチルー2ー(メタク リロイルオキシ) エチルアンモニウムプロマイド、トリ メチルー3ー (アクリロイルアミノ) プロビルアンモニ キシ)エチルアンモニウムスルボネート、トリメチルー 3- (アクリロイルアミノ) プロピルアンモニウムアセ テート等を挙げることができる。その他、共軍合可能な モノマーとして、Nービニルイミダゾール、Nービニル ー2ーメチルイミダゾール等も挙げられる。

【0081】また、アリルアミン、ジアリルアミンやそ の誘導体、塩なども利用できる。このような化合物の例 としてはアリルアミン、アリルアミン塩酸塩、アリルア ミン酢酸塩、アリルアミン硫酸塩、ジアリルアミン、ジ アミン硫酸塩、ジアリルメチルアミンおよびこの塩(該 塩としては、例えば、塩酸塩、酢酸塩、硫酸塩など)、 ジアリルエチルアミンおよびこの塩(該塩としては、例 えば、塩酸塩、酢酸塩、硫酸塩など)、ジアリルジメチ ルアンモニウム塩(該塩の対アニオンとしてはクロライ ド、酢酸イオン硫酸イオンなど)が挙げられる。尚、こ れらのアリルアミンおよびジアリルアミン誘導体はアミ ンの形態では重合性が劣るので塩の形で重合し、必要に 広じて脱塩することが一般的である。また、Nービニル アセトアミド、N-ビニルホルムアミドなどの単位を用 50 リレート含有ポリマー、第4級アンモニウム塩基置換ア

い、重合後に加水分解によってビニルアミン単位とする こと、及びこれを塩にしたものも利用できる。

【0082】前記非媒染モノマーとは、第1級一第3級 アミノ基およびその塩、又は第4級アンモニウム塩基等 の塩基性あるいはカチオン性部分を含まず、インケジェ ットインク中の染料と相互作用を示さない、あるいは相 互作用が実質的に小さいモノマーをいう。上記非媒染モ ノマーとしては、例えば、(メタ) アクリル酸アルキル エステル; (メタ) アクリル酸シクロペキシル等の(メ リメチルー2~ (メタクリロイルアミノ) エチルアンモ 10 タ) アクリル機ジクロアルキルエステル: (メタ) アク リル酸フェニル等の(メタ)アクリル酸アリールエステ ル:(メタ) アクリル酸ベンジル等のアラルキルエステ ル:スチレン、ビニルトルエン、αーメチルスチレン等 の芳香族ビニル類:酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル。 パーサチック酸ビニル等のビニルエステル類:酢酸アリ ル等のアリルエステル類:塩化ビニリテン、塩化ビニル 等のハロゲン含有単量体;(メタ)アクリロニトリル等 のシアン化ビニル:エチレン、プロピレン等のオレフィ ン類、等が挙げられる。

【0083】上記 (メタ) アクリル酸アルキルエステル としては、アルキル部位の炭素数が1~18の(メタ) アクリル酸アルキルエステルが好ましく、例えば、(メ タ) アクリル酸メチル、(メタ) アクリル酸エチル、 (ヌタ) アクリル酸プロビル、(ヌタ) アクリル酸イソ プロビル、 (メタ) アクリル酸 nーブチル、 (メタ) ア クリル酸イソブチル、 (メタ) アクリル酸 t ープチル、 (メタ) アクリル酸ヘキシル、(メタ) アクリル酸オク チル、(メタ) アクリル酸2-エチルペキシル、(メ タ) アクリル酸ラウリル、(メタ) アクリル酸ステアリ ウムプロマイド、トリメチルー2ー(メタクリロイルオ 30 ル等が挙げられる。中でも、メチルアクリレート、エチ ルアクリレート、メチルメタアクリレート、エチルメタ アクリレート、ヒドロキシエチルメタアクリレートが好 ましい。上記非媒染モノマーも、一種単独で又は二種以 上を組合せて使用できる。

【0084】更に、前記ポリマー媒染剤として、ポリジ アリルジメチルアンモニウムクロライド、ボリメタクリ ロイルオキシエチルーβーヒドロキシエチルジメチルア ンモニウムクロライド、ポリエチレンイミン、ポリアリ ルアミン及びその誘導体、ポリアミドーポリアミン樹 アリルアミン塩酸塩、ジアリルアミン酢酸塩、ジアリル 40 脂、カチオン化でんぷん、ジシアンジアミドホルマリン 縮合物、ジメチルー2ーとドロキシブロビルアンモニウ ム塩重合物、ボリアミジン、ボリビニルアミン、ジシア ンジアミドーホルマリン重縮合物に代表されるジシアン 系カチオン樹脂、ジシアンアミドージエチレントリアミ ン重縮合物に代表されるポリアミン系カチオン樹脂、エ ビクロルヒドリンージメチルアミン付加重合物、ジメチ ルジアリンアンモニウムクロリドーS Oz共重合物、ジ アリルアミン塩-SOz共重合物、第4級アンモニウム塩 基置換アルキル基をエステル部分に有する(メタ)アク

ルキル基を有するスチリル型ポリマー等も好ましいもの として挙げることができる。

【0085】前記ポリマー媒染剤として、具体的には、 特開昭48-28325号、同54-74430号、同 54-124726号、同55-22766号、同55 -142339号。同60-23850号、同60-2 3851号、向60-23852号、同60-2385 3号、同60-57836号、同60-60643号、 80-122941号。同60-122942号、调6 0-235134号、特開平1-161236号の各公 報、米国特許2484430、同2548564号、同 3148061号、阅3309690号、阅41151 24号、同4124386号、同4193800号。同 4273853号、同4282305号、同44502 24号、特别平1-161236号、同10-8106 4号、尚10-119423号、尚10-157277 号、同10-217601号、同11-348409 号、特開2001-138621号、同2000-43 401号、同2000-211235号、同2000-309157号、同2001-96897号、同200 1-138627号、特開平11-91242号。 開8 -2087号、 岡8-2090号、 岡8-2091号、 間8-2093号、間8-174992号、同11-1 92777号、特開2001-301314号、特公平 5-35162号。同5-35163号、何5-351 64号、同5-88846号、特開平7-118333 母、特閒2000-344990号、特許第26488 47号。同2661677号等の各公報に記載のもの等 が挙げられる。中でもポリアリルアミン及びその誘導体 が特に好ましい。

【0086】本発明における有機媒染剤としては、特に 経時滲みの防止の観点から、重量平均分子量が1000 ① り以下のポリアリルアミン及びその誘導体が好まし、

【0087】本発明において、ボリアリルアミン又はそ の誘導体としては、公知の各種アリルアミン重合体及び その誘導体が使用できる。このような誘導体としては、 ポリアリルアミンと酸との塩(酸としては塩酸、硫酸、 ンスルホン酸、酢酸、プロピオン酸、桂皮酸、(メタ) アクリル酸などの有機酸、あるいはこれらの組み合せ や、アリルアミンの一部分のみを塩にしたもの)、ボリ アリルアミンの部分子反応による誘導体、ボリアリルア ミンと他の共重合可能なモノマーとの共重合体(該モノ マーの具体例としては(メタ)アクリル酸エステル類、 スチレン類、(メタ)アクリルアミド類、アクリロニト リル、ビニルエステル類等)が挙げられる。

【0088】ポリアリルアミンおよびその誘導体の具体 例としては、特公昭62-31722号、特公平2-1 50 グネシウム九水和物、りんタングステン酸ナトリウム、

4364号,特公昭63-43402号,同63-434 03号、同63-45721号、同63-29881号、 特公平1-26362号、同2-56365号、同2-5 7084号。 超4-41686号、網6-2780号、網 6-45649号、阅6-15592号、阅4-6862 2号、特許第3199227号、河3008369号、 特開平10-330427号、同11-21321号。 特開2000-281728号、同2001-1067 36号,特開昭62-256801号,特開平7-17 3286号、阿7-213897号、阿9-23531 8号、同9-302026号、同11-21321号、 WO99/21901号、WO99/19372号、特 開平5-140213号。特表平11-506488号 等の各公報に記載の化合物があげられる。

【0089】本発明において、媒染剤としては無機媒染 剤を用いることも可能で、多価の水溶性金属塩や疎水性 金属塩化含物が挙げられる。無機媒染剤の具体例として は、例えば。マグネシウム、アルミニウム、カルシウ ム、スカンジウム、チタン、パナジウム、マンガン、 20 鉄、ニッケル、鰯、亜鉛、ガリウム、ゲルマニウム、ス トロンチウム、イットリウム、ジルコニウム、モリブデ ン、インジウム、バリウム、ランタン、セリウム、ブラ セオジミウム、ネオジミウム、サマリウム、ユーロピウ ム。ガドリニウム、ジスロプロシウム、エルビウム、イ ッテルビウム、ハフニウム、タングステン、ビスマスか ら選択される金属の塩又は錯体が挙げられる。

【0090】具体的には、例えば、酢酸カルシウム、塩 化カルシウム、ギ酸カルシウム、硫酸カルシウム、酢酸 パリウム、硫酸パリウム、リン酸パリウム、塩化マンガ 30 ン、酢酸マンガン、半酸マンガン二水和物、硫酸マンガ ンアンモニウム六水和物、塩化第二銅、塩化アンモニウ ム鋼(II) 二水和物、硫酸鋼、塩化コバルト、チオシア ン酸コバルト、硫酸コバルト、硫酸二ッケル六水和物、 塩化ニッケル六水和物、酢酸ニッケル四水和物、硫酸ニ ッケルアシモニウム六水和物、アミド硫酸ニッケル四水 和物、碳酸アルミニウム、アルミニウムミョウバン、塩 基性ポリ水酸化アルミニウム、亜硫酸アルミニウム、チ オ硫酸アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、硝酸アル ミニウム九水和物、塩化アルミニウム六水和物、臭化第 リン酸、硝酸などの無機酸、メタンスルホン酸。トルエ 40 一鉄、塩化第一鉄、塩化第二鉄、硫酸第一鉄、硫酸第二 鉄、フェノールスルホン陵亜鉛、臭化亜鉛、塩化亜鉛、 硝酸維鉛六水和物、硫酸亜鉛、四塩化チタン、テトライ ソプロビルチタネート、チタンアセチルアセトネート、 乳酸チタン、ジルコニウムアセチルアセトネート、酢酸 ジルコニル、硫酸ジルコニル、炭酸ジルコニウムアンモ ニウム、ステアリン酸ジルコニル、オクチル酸ジルコニ ル、硝酸ジルコニル、オキシ塩化ジルコニウム、ヒドロ キシ塩化ジルコニウム、鞣酸クロム、硫酸クロム、硫酸 マガネシウム、塩化マグネシウム六水和物、クエン酸マ

クエン酸ナトリウムタングステン、12タングストリん 酸n水和物、12タングストけい酸26水和物、塩化モ リプデン、12モリブドリん酸n水和物、硝酸ガリウ ム、硝酸ゲルマニウム、硝酸ストロンチウム、酢酸イッ トリウム、塩化イットリウム、硝酸イットリウム、硝酸 インジウム、硝酸ランタン、塩化ランタン、酢酸ランタ ン、安息香酸ランタン、塩化セリウム、硫酸セリウム、 オクチル酸セリウム、硝酸プラセオジミウム、硝酸ネオ ジミウム、硝酸サマリウム、硝酸ユーロビウム、硝酸ガ ドリニウム、硝酸ジスプロシウム、硝酸エルビウム、硝 酸イッテルビウム、塩化ハフニウム、硝酸ビスマス等が あげられる。

【0091】本発明において、無機媒染剤としては、塩 基性ポリ水酸化アルミニウムなどのアルミニウム含有化 合物、チタン含有化合物、ジルコニウム含有化合物、元 素周期律表第日IB族シリーズの金属化合物(塩または 錯体)が好ましい。本発明で色材受容層に含まれる上記 媒染剤量は、0、0.1g/m²~5g/m²が好ましく、 0、1g/m²~3g/m²がより好ましい。

【0092】(その他の成分)本発明のインクジェット 記録用シートは、必要に応じて、更に各種の公知の添加 削、例えば酸、紫外線吸収削、酸化防止剤、蛍光增白 剤、モノマー、重合開始剤、重合禁止剤、滲み防止剤、 防腐剤、粘度安定剂、消泡剤、界面活性剂、带電防止 剤、マット剤。カール防止剤、耐水化剤等を含有するこ とができる。

【0093】本発明において、色材受容層は酸を含有し ていてもよい。酸を添加することで、色材受容層の表面 pHを3~8、好ましくは5~7. 5に調整する。これ により白地部の耐黄変性が向上するので好ましい。表面 30 PHの測定は、日本紙パルブ技術協会(J. TAPP 1) の定めた表面pHの測定の内A法(発布法)により 測定を行う。例えば、前記 A 法に相当する(株) 共立理化 学研究所製の紙油用pH測定セット「形式MPC」を使 用して該測定を行うことができる。

【10094】具体的な酸の例としては、羊酸、酢酸、グ リコール酸、シュウ酸、プロピオン酸、マロン酸、コハ ク酸、アジビン酸、マレイン酸、リンゴ酸、酒石酸、ク エン酸、安息香酸、フタル酸、イソフタル酸、グルタル 酸、グルコン酸、乳酸、アスパラギン酸、グルタミン 酸、サリチル酸、サリチル酸金属塩(2n, A1, C a、Mg等の塩)、メタンスルホン酸、イタコン酸、ベ ンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、トリフルオロ メタシスルホン酸、スチレンスルホン酸、トリフルオロ 酢酸、バルビツール酸、アクリル酸、メタクリル酸、桂 皮酸、4-ヒドロキシ安息香酸、アミノ安息香酸、ナフ タレンジスルホン後、ヒドロキシベンゼンスルホン酸、 トルエンスルフィン酸、ベンゼンスルフィン酸、スルフ アニル酸、スルファミン酸、αーレゾルシン酸、βーレ ゾルシン酸、yーレゾルシン酸、没食子酸、フロログリ 50 005号、特開平10-182621号、特開2001

シン、スルホサリチル酸、アスコルビン酸、エリソルビ ン酸、ビスフェノール酸、塩酸、硝酸、硫酸、リン酸、 ポリリン酸、ほう酸、ボロン酸等が挙げられる。これら の酸の添加量は、色材受容層の表面 p H が3 - 8 になる ように決めればよい。

【0095】上記の酸は金属塩(例えばナトリウム、カ リウム、カルシウム、セシウム、亜鉛、鋼、鉄、アルミ ニウム、ジルコニウム、ランタン、イットリウム、マグ ネシウム、ストロンチウム、セリウムなどの塩)、又は アミン塩(例えばアンモニア、トリエチルアミン、トリ ブチルアミン、ピペラジン、2ーメチルピペラジン、ボ リアリルアミンなど)の形態で使用してもよい。

【0096】本発明においては、色材受容層が紫外線吸 剤、酸化防止剤、滲み防止剤などの保存性向上剤を含有 することが好ましい。これら紫外線吸剤、酸化防止剤、 滲み防止剤としては、アルキル化フェノール化合物(ヒ ンダードフェノール化合物を含む)、アルキルチオメチ ルフェノール化合物、ヒドロキノン化合物、アルキル化 ヒドロキノン化合物、トコフェロール化合物、チオジフ ェニルエーテル化合物、2個以上のチオエーテル結合を 有する化合物、ビスフェノール化合物、O一、N一及び 5 -- ベンジル化合物、ヒドロキシベンジル化合物、トリ アジン化合物、ホスホネート化合物、アシルアミノフェ ノール化合物、エステル化合物、アミド化合物、アスコ ルビン酸、アミン系抗酸化剤、2--(2-ビドロキシア ェニル) ベンゾトリアゾール化合物、2ーヒドロキシベ ンソフェノン化合物、アクリレート、水溶性又は疎水性 の金属塩、有機金属化合物、金属錯体、ヒンダードアミ ン化合物 (TEMPO化合物を含む)、 2- (2-ヒド ロキシフェニル) 1、3、5、-トリアジン化合物、金 属不活性化剤、ホスフィット化合物、ホスホナイト化合 物、ヒドロキシアミン化合物、ニトロン化合物、過酸化 物スカベンジャー、ポリアミド安定剤、ポリエーテル化 合物、塩基性補助安定剤、核剤、ベンゾフラノン化合 物、インドリノン化合物、ホスフィン化合物、ボリアミ ン化合物、チオ尿素化合物、尿素化合物、ヒドラジト化 合物、アミジン化合物、糖化合物、ヒドロキシ安息香酸 化合物。ジヒドロキシ安息香酸化合物、トリヒドロキシ 安息香酸化合物等が挙げられる。

【0097】これらの中でも、アルキル化フェノール化 合物、2個以上のチオエーテル結合を有する化合物、ビ スフェノール化合物、アスコルビン酸、アミン系抗酸化 割、水溶性又は疎水性の金属塩、有機金属化合物、金属 錯体、ヒンダードアミン化合物、ヒドロキシアミン化合 物、ポリアミン化合物、チオ尿素化合物、ヒドラジド化 合物、ヒドロキシ安息香酸化合物、ジヒドロキシ安息香 酸化合物、トリモドロキシ安息香酸化合物等が好まし

[0098] 具体的な化合物例は、特願2002-13

-260519号, 特公平4-34953号、特公平4 -34513号、特關平11-170686号、特公平 4-34512号、EP1138509号,特開昭60 -67190号、特開平7-276808号、特開20 01-94829号、特開昭47-10537号、同5 8-111942号、同58-212844号、同59 -19945号、同59-46646号、同59-10 9055号、阅63-53544号、特公昭36-10 466号、岡42-26187号、岡48-30492 48-54965号、同50-10726号、米国特許 第2, 719, 086号, 同3, 707, 375号、同 3. 754, 919号, 网4, 220, 711号。

[0099] 特公昭45-4699号、同54-532 4号、ヨーロッパ公開特許第223739号、回309 401号、同309402号、同310551号、同第 310552号、河第459416号、ドイツ公開特許 第3435443号、特開昭54-48535号。同6 0-107384号、同60-107383号、同60 -125470号、岡60-125471号、翔60-125472号、同60-287485号、同60-2 87486号。同60-287487号、同60-28 7488号、同61-160287号、同61-185 483号, 阅61-211079号, 阅62-1466 78号、网62-146680号、岡62-14667 9号、同62-282885号、同62-262047 号。同63-051174号。同63-89877号。 岡63-88380号、岡66-88381号。岡63 --113536号、

372号。同63-224989号、同63-2512 82号。同63-267594号、同63-18248 4号、特開平1-239282号、特開平2-2626 54号、同2-71262号、同3-121449号、 岡4-291685号、岡4-291684号、岡5-61166号。同5-119449号、同5-1886 87号、同5-188686号、同5-110490 号、问5-1108437号, 问5-170361号、 特公昭48-43295号、同48-33212号、米 国特許第4814262号、同第4980275号等の 40 9-49535号公報、同63-236546号公報、 各公園に記載のものがあげられる。

【0101】 前記その他の成分は、1種単独でも2種以 上を併用してもよい。この前記その他の成分は、水溶性 化、分散化、ボリマー分散、エマルション化、油滴化し て添加してもよく、マイクロカブセル中に内包すること もできる。本発明のインクジェット記録用シートでは、 上記その他の成分の添加量としては、0.01~10g /m²が好ましい。

【0102】本発明において、色材受容層用塗布液は界 面活性剤を含有しているのが好ましい。該券面活性剤と 50 は1種で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

してはカチオン系、アニオン系、ノニオン系、両性、ブ ツ素系、シリコン系昇面活性剤のいずれも使用可能であ る。上記ノニオン系界面活性剤としては、ボリオキシア ルキレンアルキルエーテルおよびポリオキシアルキレン アルキルフェニルエーテル類(例えば、ジエチレングリ コールモノエチルエーテル、ジエチレングリーコールジ エチルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテ ル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキ シエチレンノニルフェニルエーテル等)、オキジエチレ 号、同48-31255号、同48-41572号、同 10 ン・オキシプロピレンブロックコボリマー、ソルビタン 脂肪酸エステル類(例えば、ソルビタンモノラウレー ト、ソルビタンモノオレート、ソルビタントリオレート 等)、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類 (例えば、ボリオキシエチレンソルピタンモノラウレー ト、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート、ポリ オキシエチレンソルビタントリオレート等)、ポリオキ シエチレンソルビトール脂肪酸エステル類(例えば、テ トラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット等)、グ リセリン脂肪酸エステル類(例えば、グリセロールモノ 20 オレート等)、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エ ステル類(モノステアリン酸ポリオキシエチレングリセ リン、モノオレイン機ポリオキシエチレングリセリン 等)、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル類(ポリエチ レングリコールモノラウレート、ポリエチレングリコー ルモノオレート等)、ポリオキシエチレンアルキルアミ ン、アセチレングリコール類(例えば、2、4、7、9 ーテトラメチルー5ーデシンー4、7ージオール、及び 該ジオールのエチレンオキサイド付加物、プロビレンオ キサイド付加物等)等が挙げられ、ポリオキシアルキレ [0100] 同63-163351号、同63-203 30 ンアルキルエーテル類が好ましい。該ノニオン系界面活 性削は、第1の塗布液および第2の塗布液において使用 することができる。また、上記ノニオン系界而活性剤 は、単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよ

> 【0103】上記両性界面活性剤としては、アミノ酸 型、カルボキシアンモニウムベタイン型、スルホンアン モニウムベタイン型、アンモニウム硫酸エステルベタイ ン型、イミダゾリウムベタイン型等が挙げられ、例え ば、米国特許第3、843、368号明細書、特開昭5 特開平5-303205号公银、问8-262742号 公報、同10-282619号公報等に記載されている ものを好適に使用できる。該両性界而活性剤としては、 アミノ酸型両性界面活性剤が好ましく、該アミノ酸型両 性界面活性剤としては、特間平5-303205号公報 に記載されているように、例えば、アミノ酸(グリン ン、グルタミン酸、ヒスチジン酸等)から誘導体化され たものであり、長鎖のアシル基を導入したNーアミノア シル酸およびその塩が挙げられる。上記両性界面活性剤

【0104】前記アニオン系界面活性剤としては、脂肪 酸塩(例えばステアリン酸ソーダ、オレイン酸カリ)、 アルキル硫酸エステル塩(例えばラウリル硫酸ナトリウ ム、ラウリル硫酸トリエタノールアミン)、スルホン酸 塩(撰えばドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、 アルキルスルホコハク酸塩(例えばジオクチルスルホコ ハク酸ナトリウム)、アルキルジフェニルエーテルジス ルホン酸塩、アルキルリン酸塩等が挙げられる。前記カ チオン系界面活性剤としては、アルキルアミン塩、第4 級アンモニウム塩、ビリジニウム塩、イミダブリウム塩 10 などがあげられる。

【0105】前記フッ素系界面活性剤としては、電解フ ツ素化、テロメリゼーション、オリゴメリゼーションな どの方法を用いてパーフルオロアルキル基を持つ中間体 をへて誘導される化合物があげられる。例えば、パープ ルオロアルキルスルホン酸塩、パーフルオロアルキルカ ルボン酸塩、パーフルオロアルキルエチレンオキサイド 付加物、バーフルオロアルキルトリアルキルアンモニウ ム塩、パーフルオロアルキル基含有オリゴマー、パーフ ルオロアルキルリン酸エステルなどがあげられる。

【0106】前記シリコン系界面活性剤としては、有機 基で変性したシリコンオイルが好ましく、シロキサン構 造の側鎖を有機基で変性した構造、両末端を変性した構 造、片末端を変性した構造をとり得る。有機基変性とし てアミノ変性、ポリエーテル変性、エポキシ変性、カル ボキシル変性、カルビノール変性、アルキル変性、アラ ルキル変性、フェノール変性、フッ素変性等が挙げられ

【0107】本発明において、界面活性剤の含有量とし %が好ましく。0.01~1.0%がより好ましい。ま た、色材受容層用塗布液として2液以上を用いて塗布を 行なう場合には、それぞれの塗布液に界面活性剤を添加 するのが好ましい。

【0108】本発明において、色材受容層はカール防止 用に高沸点有機溶剤を含有するのが好ましい。上記高沸 点有機溶削は常圧で沸点が150℃以上の有機化合物 で、水溶性又は疎水性の化合物である。これらは、室温 で液体でも関体でもよく、低分子でも高分子でもよい。 ル酸ジプチル、フタル酸ジフェニル、安息香酸フェニル など)、脂肪族カルボン酸エステル類(例えばアジピン 酸ジオクチル、セバシン酸ジプチル、ステアリン酸メチ ル、マレイン酸ジプチル、フマル酸ジプチル、アセチル クエン酸トリエチルなど)、リン酸エステル類(例えば リン酸トリオクチル、リン酸トリクレジルなど)、エボ キシ類(例えばエボキシ化大豆油、エポキシ化脂肪酸メ チルなど)、アルコール類(例えば、ステアリルアルコ ール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジ エチレングリコール、トリエチレンゲリコール、グリセ 50 紙も好適である。

リン、ジエチレングリコールモノブチルエーテル(DE GMBE)、トリエチレングリコールモノブチルエーテ ル、グリセリンモノメチルエーテル。1、2、3ープタ ントリオール。1、2、4ープタントリオール。1、 2、4ーペンタントリオール。1、2、6ーペキサント リオール。チオジグリコール、トリエタノールアミン。 ポリエチレングリコールなど)、植物油(例えば大豆 油、ヒマワリ油など)高級脂肪族カルボン酸(例えばリ ノール酸、オレイン酸など)等が挙げられる。

【0109】(支持体)本発明において、支持体として は、プラスチック等の透明材料よりなる透明支持体、紙 等の不透明材料からなる不透明支持体のいずれをも使用 できる。色材受容層の透明性を生かす上では、透明支持 体又は高光沢性の不透明支持体を用いることが好まし

【0110】上記透明支持体に使用可能な材料として は、透明性で、OHPやバックライトディスプレイで使 用される時の輻射熱に耐え得る性質を有する材料が好ま しい。該材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタ 20 レート (PET) 等のポリエステル類(ポリスルホン、 ボリフェニレンオキサイド、ボリイミド、ボリカーボネ 一ト、ポリアミド等を挙げることができる。中でも、ポ リエステル類が好ましく、特にポリエチレンテレフタレ ートが好ましい。上記透明支持体の厚みとしては、特に 制限はないが、取り扱い易い点で、50~200μmが 好ましい。

【0111】高光沢性の不透明支持体としては、色材受 容層の設けられる側の表面が40%以上の光沢度を有す るものが好ましい。上記光沢度は、JIS P-814 ては、色材受容層用途布液に対して0.001~2.0 30 2 (紙及び板紙の75度鏡面光沢度試験方法)に記載の 方法に従って求められる値である。具体的には、下記支 持体が挙げられる。

【0112】例えば、アート紙、コート紙、キャストコ ート紙、銀塩写真用支持体等に使用されるパライタ紙等 の高光沢性の紙支持体;ポリエチレンテレフタレート (PET) 等のポリエステル類、ニトロセルロース、セ ルロースアセテート、セルロースアセテートプチレート 等のセルロースエステル類、ポリスルホン、ボリフェニ レンオキサイド、ポリイミド、ポリカーボネート、ボリ 具体的には、芳香族カルボン酸エステル類(例えばフタ 40 アミド等のプラスチックフィルムに白色顔料等を含有さ せて不透明にした(表面カレンダー処理が施されていて もまい。) 高光沢性のフィルム: 域いは、上記各種紙支 持体、上記透明支持体若しくは白色顔料等を含有する高 光沢性のフィルムの表面に、白色顔料を含有若しくは含 有しないポリオレフィンの被覆層が設けられた支持体等 が挙げられる。白色顛科含有発泡ボリエステルフィルム (例えば、ポリオレフィン微粒子を含有させ、延伸によ り空隙を形成した発泡PET)も好適に挙げることがで きる。更に銀塩写真用印画紙に用いられるレジンコート

[0113] 上記不透明支持体の厚みについても特に制 閥はないが、取り扱い性の点で、50~300μmが好

【0114】また、上記支持体の表面には、濡れ特性及 び接着性を改善するために、コロナ放電処理、グロー放 電処理、火炎処理、紫外線照射処理等を施したものを使 用してもよい。

【0115】次に、前記レジンコート紙に用いられる原 紙について詳述する。上記原紙としては、木材パルプを 主原料とし、必要に応じて木材パルプに加えてボリプロ 10 ピレンなどの合成パルプ、あるいはナイロンやポリエス テルなどの合成繊維を用いて抄紙される。上記木材パル TELTA, LBKP, LBSP, NBKP, NBS P. LDP、NDP、LUKP、NUKPOWずれも用 いることができるが、短繊維分の多いLBKP、NBS P. L.BSP, NDP。LDPをより多く用いることが 好ましい。但し、LBSP及び/又はLDPの比率とし では、10質量%以上、70質量%以下が好ましい。

【0116】上記パルプは、不純物の少ない化学パルブ (硫酸塩パルプや亜硫酸パルプ)が好ましく用いられ、 漂白処理をおこなって白色度を向上させたパルプも有用 である。

【0117】原紙中には、高級脂肪酸、アルキルケテン ダイマー等のサイズ剤、炭酸カルシウム、タルク、酸化 チタンなどの白色顔料、スターチ、ポリアクリルアミ 下、ポリビニルアルコール等の紙力増強剤、蛍光増白 測、ポリエチレングリコール類等の水分保持剤、分散 剤、4級アンモニウム等の柔軟化剤などを適宜添加する ことができる。

【0118】抄紙に使用するパルプの適水度としては、 CSFの規定で200~500mlが好ましく、また、 明解後の繊維長が、JIS P-8207に規定される 24メッシュ残分質量%と42メッシュ残分の質量%と の和が30~70%が好ましい。筒、4メッシュ残分の 質量%は20質量%以下であることが好ましい。

【0119】原紙の坪量としては、30~250gが好 まして、特に50~200度が好ましい。原紙の厚さと しては、40-250 µmが好ましい。原紙は、抄紙段 階または抄紙後にカレンダー処理して高平滑性を与える こともできる。原紙密度は0.7~1.2g/m²(J 15 P…8118) が一般的である。更に、原紙剛度 としては、JIS Pー8143に規定される条件で2 0~200gが好ましい。

【0120】原紙表面には表面サイズ剤を塗布してもよ く、表面サイズ剤としては、上記原紙中添加できるサイ ズと同様のサイズ剤を使用できる。原紙のpHは、JI S P-8113で規定された熱水抽出法により測定さ れた場合、5~9であることが好ましい。

【0121】原紙表面および裏面を被覆するポリエチレ ンは、主として低密度のボリエチレン(LDPE)およ 50 発明のインクジェット記録用シートの色材受容層は、例

び/または高密度のポリエチレン (HDPE) である が、他のLLDPEやポリプロピレン等も一部使用する ことができる。

【0122】特に、色材受容層を形成する側のポリエチ レン層は、写真用印画紙で広くおこなわれているよう に、ルチルまたはアナターゼ型の酸化チタン、蛍光増白 剤、群青をボリエチレン中に添加し、不透明度、白色度 および色相を改良したものが好ましい。ここで、酸化チ タン含有量としては、ボリエチレンに対して、概ね3~ 20質量%が好ましく、4~13質量%がより好まし い。ポリエチレン層の厚みは特に限定はないが、表裏面 層とも10~50μmが好適である。 さらにボリエチレ ン層上に色材受容層との密着性を付与するために下塗り **脳を設けることもできる。該下途り層としては、水性ボ** リエステル、ゼラチン、PVAが好ましい。また、該下 **塗り層の厚みとしては、0.01~5 μ m が好ましい。** 【0123】ポリエチレン被覆紙は、光沢紙として用い ることも、また、ポリエチレンを原紙表面上に溶融押し 出してコーティングする際に、いわゆる型付け処理をお 20 こなって通常の写真印画紙で得られるようなマット面や 絹目面を形成したものも使用できる。

[0]24] 支持体にはバックコート層を設けることも でき、このバックコート層に添加可能な成分としては、 白色顔料や水性パインダー、その他の成分が挙げられ る。パックコート層に含有される白色顔料としては、例 えば、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム。カオ リン、タルク、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、二酸化 チタン、酸化亜鉛、硫化亜鉛、炭酸亜鉛、サチンホワイ ト、珪酸アルミニウム、珪藻土、珪酸カルシウム、珪酸 30 マグネシウム、合成非品質シリカ、コロイダルシリカ、 コロイダルアルミナ、擬ペーマイト、水酸化アルミニウ ム、アルミナ、サドボン、ゼオライト。加水ハロイサイ ト、場酸マグネシウム、水酸化マグネシウム等の白色無 機顔料、スチレン系プラスチックピグメント、アクリル 系プラスチックピグメント、ポリエチレン、マイクロカ プセル、尿素樹脂、メラミン樹脂等の有機顔料等が挙げ られる。

【0125】バックコート層に用いられる水性パインダ ーとしては、例えば、スチレン/マレイン酸塩共重合 40 体、スチレン/アクリル酸塩共重合体、ボリビニルアル コール、シラノール変性ポリビニルアルコール、澱粉、 カチオン化酸粉、カゼイン、ゼラチン、カルボキシメチ ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース。ポリビニ ルビロリドン等の水溶性高分子。スチレンプタジェンラ テックス。アクリルエマルジョン等の水分散性高分子等 が挙げられる。バックコート層に含有されるその他の成 分としては、消泡剤、抑泡剤、染料、蛍光増白剤、防腐 測、耐水化剤等が挙げられる。

【①126】(インクジェット記録用シートの作製)本

えば、支持体表面に少なくとも無機微粒子と水溶性樹脂 を含む第一の塗布液(以後、「塗布液(A)」というこ ともある)を塗布し、(1)該塗布と何時、(2)該塗 布によって形成される塗布層の乾燥途中であって該塗布 層が減率乾燥速度を示す前。(3)前記塗布層を乾燥し て強膜を形成した後、のいずれかに、少なくとも媒染剤 を含むpHが8以上の第二の塗布液(塩基性溶液、以後 「塗布液(B)」ということもある)を付与した後、該 第二の塗布液を付与した塗布層を架橋硬化させる方法

35

しい。ここで、本発明に係る表面処理剤(a)及び重合 体(b)は、上記塗布液(A)あるいは塗布液(B)の 少なくとも一方に含有されることが好ましいが、特に塗 布液(A)に含有されることがより好ましい。また、上 記水溶性樹脂を架橋し得る架橋剤は、上記塗布液(A) あるいは途布液(B)、あるいは塗布液これらどは別の 第3の塗布液の少なくともいずれかに含有されるのが好 ましい。この様にして架橋硬化させた色材要容層を設け ることは、インク吸収性や膜のヒビ割れ防止などの観点 から好ましい。

【0127】上記の様にすると、媒染剤が色材受容層の 表面近くに多く存在するので、インクジェットの色材が 十分に媒染され、印字後の文字や画像の耐水性が向上す るので好ましい。媒染剤の一部は上記途布液(A)に含 有させてもよく、その場合は、塗布液(A)と塗布液 (B) の媒染剤は河じものでも異なっていてもよい。 【0128】本発明において、少なくとも無機微粒子 (例えば、気相法シリカ) と水溶性樹脂 (例えば、ボリ ビニルアルコール) とを含有する色材受容層用塗布液 (塗布液(A))は、例えば、以下のようにして調製す ることができる。即ち、気相法シリカ微粒子と表面処理 剤(a)と重合体(b)とを水中に添加して(例えば、 水中のシリカ微粒子は10~20質量%)、高速回転湿 式コロイドミル(例えば、エム・テクニック(株)製の 『クレアミックス』)を用いて、例えば10000 гр m (好ましくは5000~20000rpm) の高速回 転の条件で例えば20分間(好ましくは10~30分 間) かけて分散させた後、架橋剤(ホウ素化合物)、ポ リビニルアルコール (PVA) 水溶液 (例えば、上記気 相法シリカの1/3程度の質量のPVAとなるように) を加え、上記と同じ回転条件で分散を行なうことにより 調製することができる。得られた途布液は均一なゾル状 態であり、これを下記途布方法で支持体上に途布し乾燥 させることにより、三次元網目構造を有する多孔質性の

【0129】また、上記気相法シリカと分散剤とからな る水分散物の調製は、気相法シリカ水分散液をあらかじ め調製し、該水分散液を分散削水溶液に添加してもよい し、分散剤水溶液を気相法シリカ水分散液に添加してよ いし、飼時に混合してもよい。また、気相法シリカ水分 50 布層が減率乾燥速度を示すようになるまで乾燥される

色材受容層を形成することができる。

散液ではなく、粉体の気相法シリカを用いて上記のよう に分散剤水溶液に添加してもよい。上記の気相法シリカ と分散剤とを混合した後、該混合液を分散機を用いて細 粒化することで、平均粒子径50~300 nmの水分散 液を得ることができる。該水分散液を得るために用いる 分散機としては、高速回転分散機、媒体損拌型分散機 (ボールミル、サンドミルなど)、超音波分散機、コロ イドミル分散機、高圧分散機等従来公知の各種の分散機 を使用することができるが、形成されるダマ状微粒子の (Wet-on-Wet社) により形成されるのが好ま 10 分散を効率的におこなうという点から、損拌型分散機、 コロイドミル分散機または高圧分散機が好ましい。

> 【0130】また、各工程における溶媒として水、有機 浴媒、又はこれらの混合溶媒を用いることができる。こ の総布に用いることができる有機溶媒としては、メタノ ール、エタノール、カープロパノール、エープロパノー ル、メトキシブロバノール等のアルコール類、アセト ン、メチルエチルケトン等のケトン類、テトラヒドロフ ラン、アセトニトリル、酢酸エチル、トルエン等が挙げ S113.

【0131】また、上記塗布波の分散性を向上させるた めに分散剤を添加してもよい。分散剤としてはカチオン 性のボリマーを用いることができる。カチオン性のボリ マーとしては、前述の媒染剤の例などが挙げられる。ま た、分散剤としてシランカップリング剤を用いることも 好ましい。上記分散剤の微粒子に対する添加量は、0. 1%-30%が好ましく、1%-10%が更に好まし

【0132】該色材受容層用塗布液の塗布は、例えば、 エクストルージョンダイコーター、エアードクターコー ター、ブレッドコーター、ロッドコーター。ナイフコー ター、スクイズコーター、リバースロールコーター、バ ーコーター等の公知の塗布方法によって行うことができ

【D 1 3 3】色材受容層用塗布液(塗布液(A))の塗 布と同時又は塗布した後に、該塗布層に塗布液(B)が 付与されるが、該途布液(B)は、塗布後の塗布層が減 率乾燥速度を示すようになる前に付与してもよい。即 ち、色材受容層用塗布液(塗布液(A))の塗布後、こ の途布層が恒率乾燥速度を示す間に媒染剤を導入するこ 40 とで好適に製造される。

【0134】ここで、前記「塗布層が減率乾燥速度を示 すようになる前」とは、通常、色材受容層用塗布液の塗 布直後から数分間の過程を指し、この間においては、塗 布された塗布層中の溶剤(分散媒体)の含有量が時間に 比例して減少する「恒率乾燥速度」の現象を示す。この 「恒率乾燥速度」を示す時間については、例えば、化学 工学便能(質707~712、丸蓋(株)発行、昭和5 5年10月25日) に記載されている。

【0135】上記の通り、第一の塗布液の塗布後、該塗

が、この乾燥は一般に50~180℃で0.5~10分 間(好ましくは、0.5~5分間)行われる。この乾燥 時間としては、当然塗布量により異なるが、通常は上記 範囲が適当である。

[0136]上記第一の塗布層が減率乾燥速度を示すよ 強布層上に更に塗布する方法、◎スプレー等の方法によ り噴霧する方法、②塗布液(8)中に、該塗布層が形成 された支持体を浸漬する方法、等が挙げられる。

【0137】前記方法①において、並布液(B)を堕布 10 する塗布方法としては、例えば、カーテンフローコータ ー、エクストルージョンダイコーター、エアードクター コーター、ブレッドコーター、ロッドコーター、ナイフ コーター、スクイズコーター、リバーズロールコータ ー、バーコーター等の公知の強布方法を利用することが できる。しかし、エクストリュージョンダイコーター、 カーテンフローコーター、バーコーター等のように、既 に形成されている第一座布層にコーターが直接接触しな い方法を利用することが好ましい。

【0138】 該媒染剤溶液(塗布液(B))の付与後 は、一般に40~180℃で0.5~30分間加熱さ れ、乾燥および硬化がおこなわれる。中でも、40~1 50℃で1~20分間加熱することが好ましい。

【①139】また、上記媒染剤溶液(途布液(B)) を、色材受容層塗布液(塗布液(A))を塗布すると同 時に付与する場合。色材受容層塗布液(塗布液(A)) および媒染剤溶液(塗布液(B))を、該色材受容層塗 布液 (釜布液 (A)) が支持体と接触するようにして支 持体上に同時塗布(重層塗布)し、その後乾燥硬化させ ることにより色材受容額を形成することができる。

【0140】上記詞時鐘布(重層鐘布)は、例えば、エ カストルージョンダイコーター、カーテンフローコータ ーを用いた塗布方法により行なうことができる。同時塗 布の後、形成された塗布層は乾燥されるが、この場合の 乾燥は、一般に塗布層を40~150℃で0.5~10 分間加熱することにより行なわれ、好ましくは、40~ 100℃で0.5~5分間加熱することにより行なわれ 25.

【0141】上記同時途布(道層途布)を、例えば、エ クストルージョンダイコーターによりおこなった場合。 同時に吐出される二種の塗布液は、エケストルージョン ダイコーターの吐出口附近で、即ち、支持体上に移る前 に重脳形成され、その状態で支持体上に重層塗布され る。塗布前に重層された二層の塗布液は、支持体に移る 際、既に二被の界面で架橋反応を生じ易いことから、エ クストルージョンダイコーターの吐出口付近では、吐出 される二液が混合して増粘し易くなり、整布操作に支降 を来す場合がある。従って、上記のように同時塗布する 際は、色材受容器塗布液(塗布液(A))および媒染剤 浴液(塗布液(B))の塗布と共に、バリアー層液(中 50 マー微粒子分散物は、寸度安定化、カール防止、接着防

問層液)を上記二液間に介在させて同時三重層塗布する ことが好ましい。

【0142】上記パリアー層液は、特に制限なく選択で きる。例えば、水溶性樹脂を微量含む水溶液や、水等を 挙げることができる。上記水溶性樹脂は、増粘剤等の目 的で、塗布性を考慮して使用されるもので、例えば、セ ルロース系樹脂(たとえば、ヒドロキシブロピルメチル セルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルメチ ルセルロース等)、ボリビニルピロリドン、ゼラチン等 のボリマーが挙げられる。荷、バリアー層液には、上記 媒染剤を含有させることもできる。

【0143】支持体上に色材受容層を形成した後、該色 材受容層は、例えば、スーパーカレンダ、グロスカレン **ダ等を用い、加熱加圧下にロールニップ間を通してカレ** ンダー処理を施すことにより、表面平滑性、光沢度、透 明性および途膜強度を向上させることが可能である。し かしながら、該カレンダー処理は、空際率を低下させる 要因となることがあるため(即ち、インク吸収性が低下 することがあるため)、空隙率の低下が少ない条件を設 20 定しておこなう必要がある。

【0144】カレンダー処理をおこなう場合のロール湿 度としては、30~150℃が好ましく、40~100 ℃がより好ましい。また、カレンダー処理時のロール問 の線圧としては、50~400kg/cmが好ましく。 100~200kg/cmがより好ましい。

【0145】上記色材受容層の層厚としては、インクジ エット記録の場合では、液滴を全て吸収するだけの吸収 容量をもつ必要があるため、層中の空隙率との関連で決 定する必要がある。例えば、インク量が8 n L / mm² で、空隙率が60%の場合であれば、層厚が約15μm 以上の脱が必要となる。この点を考慮すると、インクジ エット記録の場合には、色材受容層の層原としては、1 0~50 μ mが好ましい。

【0146】また、色材受容層の細孔径は、メジアン径 で0.005~0.030μmが好ましく、0.01~ 0.025 g mがより好ましい。上記空隙率および細孔 メジアン径は、水銀ポロシメーター((株)島津製作所 製の商品名「ボアサイザー9320-PC2」)を用い て測定することができる。

【0147】また、色材受容層は、透明性に優れている ことが好ましいが、その目安としては、色材受容層を透 明フィルム支持体上に形成したときのヘイズ値が、30 %以下であることが好ましく、20%以下であることが より好ましい。上記へイズ値は、ヘイズメーター(HG M-2DP:スガ試験機(株))を用いて測定すること

【0148】本発明のインクジェット記録用シートの構 成層(例えば、色材受容層あるいはバック層など)に は、ポリマー微粒子分散物を添加してもよい。このポリ

止、膜のひび割れ防止等のような膜物性改良の目的で使 用される。ポリマー微粒子分散物については、特開昭 6 2-245258号、周62-1316648号、同6 2-110066号の各公報に記載がある。尚、ガラス 転移温度が低い(40℃以下の)ポリマー微粒子分散物 を、前記媒染剤を含む層に添加すると、層のひび割れや カールを防止することができる。また、ガラス転移温度 が高いポリマー微粒子分散物をバック層に添加しても、 カールを防止することができる。

【0149】また、本発明のインクジェット記録用シー 10 下は、特開平10-81064号、例10-11942 3号、周10-157277号、周10-217601 号、同11-348409号、特關2001-1386 21号、何2000-43401号、同2000-21 1235号、同2000-309157号、同2001 -96897号、同2001-138627号、特開平 11-91242号、同8-2087号、同8-209 0号、同8-2091号、同8-2093号の各公報に 記載の方法でも作製可能である。

[0150]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す るが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな い。尚、実施例中の「部」及び「%」は、特に断らない 限り「質量部」及び「質量%」を表し、「平均分学量」 及び「重合度」は、「重量平均分子量」及び「質量平均 重合度」を表す。

【1) 151】まず、実施例に供する本発明に係る重合体 (b) 、及び比較例に供する重合体の合成例を示す。

(合成例1) N-[2-(メタクリロイルオキシ) エチ ル]-N, N, N-トリメチルアンモニウムクロリド2 2. 1部、3-メルカプトプロビルトリメトキシシラン 2、94部をメタノール100部に溶解させ、窒素気流 下65℃に加熱し、2、2′ーアゾビス(2ーアミジノ プロパン) 2 塩酸塩 (和光製薬(株)製、商品名: V-50) 0.081部を加えて更に4時間加熱することで 重合体1 (重量平均分子量:2000) の25%メタノ ール溶液を得た。

[0152] (合成例2) 合成例1のN-[2~(メタ クリロイルオキシ〉エチル]ーN、N、Nートリメチル ートに変更した以外は同様にして重合体2(重量平均分 子量:1500)の25%メタノール溶液を得た。

【0 1 5 3】 (合成例3) N-[2-(メタクリロイル オキシ) エチル]ーN。N、Nートリメチルアンモニウ ムクロリド10.8部、メタクリル酸メチル10.8 部、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン2、9 4部をメタノール100部に溶解させ、窒素気流下65 でに加熱し、 (V-50) D. 081部を加えて更に4 時間加熱することで重合体3(重量平均分子量:160 0)の25%メタノール溶液を得た。

【0154】(合成例4)メタクリロイルオキシプロビ ルトリメトキシシラン5、4部、Nー[2ー(メダクリ ロイルオキシ) エチル]ーN, N、Nートリメチルアン モニウムクロリド19、6部、2ーメルカプトエタノー ル 0 、 1 5 6 部をメタノール 6 5 部に溶解させ、窒素気 施下65℃に加熱し、(V-50) 0. 081部を加え て更に4時間加熱することで重合体4(重量平均分子 量:10000)の25%メタノール溶液を得た。

【0155】(合成例5)合成例4のN-[2-(メタ クリロイルオキシ) エチル]-N、N、N-トリメチル アンモニウムクロリドを2ーヒドロキシエチルアクリレ ートに変更した以外は合成例4と同様にして重合体5 (重量平均分子量:8000)の25%メタノール溶液 を得た。

【0156】(合成例6)メタクリロイルオキシブロビ ルトリメトキシシラン5、4部、N-[2-(メタクリ ロイルオキシ)エチルIーN、N、Nートリメチルアン モニウムクロリド14、2部、メタクリル酸メチル5。 4部、2-メルカプトエタノール(). 156部をメタノ 20 一ル100部に溶解させ、窒素気流下65℃に加熱し、 (V-50) 0. 081部を加えて更に 4時間加熱する ことで重合体6 (重量平均分子量: 7000) の25% メタノール溶液を得た。

【0.157】(合成例7)合成例1の3ーメルカプトブ ロピルトリメトキシシランを、2ーメルカプトエタノー ルに変更した以外は、合成例」と同様にして重合体? (重量平均分子量:2000)の25%メタノール溶液 を得た。

【0158】(合成例8) N-[2-(メタクリロイル 30 オキシ) エチル]ーN、N、Nートリメチルアンモニウ ムクロリド19.6部、メタクリル被メチル5.4部、 2-メルカプトエタノール0、156部をメタノール1 00部に溶解させ、窒素気流下65℃に加熱し、(Vー 50) 0.081部を加えて更に4時間加熱することで 重合体8(重量平均分子量:10000)の25%メタ ノール溶液を得た。

[0159] (支持体の作製) LBKP100部からな る木材パルブをダブルディスクリファイナーによりカナ ディアンフリーネス300mlまで甲解し、エボキシ化 アンモニウムクロリドを2ーヒドロキシエチルアクリレ 40 ベヘン酸アミド (0.5部、アニオンボリアクリルアミド 1.0部。ポリアミドポリアミンエピクロルヒドリン 0、1部、カチオンポリアクリルアミド 0、5部を、い ずれもパルプに対する絶乾質量比で添加し、長郷抄紙機 により秤量し170g/m³の原紙を抄造した。

> 【0160】上記頭紙の表面サイズを調整するため、ボ リビニルアルコール4%水溶液に蛍光増自剤(住友化学 工業 (株) 製の「Whitex BB」) を0.04% 添加し、これを絶乾質量換算で0、5 g $/m^2$ となるよ うに上記原紙に含浸させ、乾燥した後、更にキャレンダ 50 一処理を施して密度1.05g/m1に調整された基紙

を得た。

【0161】得られた基紙のワイヤー面(裏面)側にコ ロナ放電処理を行なった後、溶融押出機を用いて高密度 ポリエチレンを厚さ19μmとなるようにコーティング し、マット面からなる樹脂圏を形成した(以下、樹脂層 面を「巣面」と称する。)。この裏面側の樹脂層に更に コロナ放電処理を施し、その後、帯電防止剤として、酸 化アルミニウム(日産化学工業(株)製の「アルミナゾ ル1001)と二酸化ケイ素(日産化学工業(株)製の した分散液を、乾燥質量が0.2g/m²となるように 塗布した。

41

【0162】更に、樹脂層の設けられていない側のフェ ルト面 (表面) 側にコロナ放電処理を施した後、アナタ ーゼ型二酸化チタン10%。微量の群青、及び蛍光増白 剤O、01%(対ポリエチレン)を含有し、MFR(メ ルトプローレート)3.8の低密度ポリエチレンを、溶 連押出機を用いて、厚み29 μmとなるように押し出 *

(色材受容層塗布液 A の組成)

*し、高光沢な熱可塑性樹脂層を基紙の表面側に形成し (以下、この窩光沢面を「オモテ面」と称する。)、支 持体とした。

【0163】 (実施例1)

<色材受容層用塗布液Aの調製>下記組成中の①気相法 シリカ微粒子と四イオン交換水と回前記重合体1と回前 記化合物 1-1を混合し、高速回転式コロイドミル(エ ム・テクニック(株)製の「クレアミックス」)を用い で、回転数10000г pmで20分間かけて分散させ 「スノーテックス〇」)とを1:2の質量比で水に分散 10 た後、下記憶ポリビニルアルコールと⑥ホウ酸と⑦ポリ オキシエチレンラウリルエーテルとのイオン交換水を含 む溶液を加え、更に回転数10000cpmで20分間 かけて再度分散を行ない、色材受容層用塗布液Aを調製 した。シリカ微粒子と水溶性樹脂との質量比(PB比= ① 1 ②) は、4.5 1 であり、色材受容層用塗布液A のヵ日は3、5で酸性を示した。

[0 | 5 4]

①気相法シリカ微粒子(無機微粒子)。

110.0部

((株) トクヤマ製の「レオシールQS30」、平均一次粒子径7 nm)

51. 7部 20イオン交換水 0. 4部 (3)重合体 1 (25%メタノール溶液)

1. 0部 ②化合物1-1 (分子量:236、10%メタノール溶液)

⑤ポリビニルアルコール(水溶性樹脂)8%水溶液 27、8部 ((株) クラレ製の「PVA124」、輸化度98.5%、重合度2400)

0.4部

⑥ホウ酸(架橋剤) 1, 238 のポリオキシエチレンラウリルエーテル(界面活性剤)

(花王 (株) 製「エマルゲン109P」 (10%水溶液)、HLB値13.6)

(8)イオン交換水

33.03

【0165】 <インクジェット記録用シートの作製>上 記支持体のオモテ面にコロナ放電処理を行なった後、上 記から得た色材受容層用塗布液Aを、支持体のオモテ面 にエクストルージョンダイコーターを用いて200ml ノm2の途布量で塗布し(塗布工程), 熱風乾燥機にて 80℃(風速3~8m/砂)で塗布層の固形分濃度が2 0%になるまで乾燥させた。この塗布層は、この期間は 信率乾燥速度を示した。その直後、下記組成の媒染剤溶液 ※液A (塩基性溶液) に3 0秒間浸流して該塗布層上にそ の2.0g/m²を付着させ(爆染剤溶液を付与する工 程)、更に80℃下で10分間乾燥させた(乾燥工 程)。これにより、乾燥膜厚32μmの色材受容層が設 けられた実施例1のインクジェット記録用シートを作製 した。なお、媒染剤溶液AのpHは9.6であった。 [0186]

(媒染剤溶液Aの組成)

0.65# ①ホウ酸 (架橋剤) 2.5部 ②ポリアリルアミン「PAA-10C」10%水溶液

(處染剤、日東紡(株) 製)

59. 7部 ③イオン交換水

0.8部 の塩化アンモニウム (表面の日調製剤)

10部 のポリオキシエチレンラウリルエーテル (界面活性剤)

(花王 (株) 製の「エマルゲン109P」、2%水溶液、HLB値13.6) ⑥メガファック「F1405」10%水溶液 2. 0部

(大日本インキ化学工業(株)製のファ素系界面活性剤)

に変更した以外はすべて実施院」と同様にして、実施例 [0167] (実施例2~10) 実施例1の化合物1-1 および重合体 1 をそれぞれ表 1 に化合物および重合体 50 2~10のイングジェット記録用シートを作製した。

【0168】 (実施例11) 実施例7の媒染剤溶液A を、以下に示す媒染剤溶液Bに変更したこと以外は、実 施例?と同様にして実施例11のインクジェット記録用 シートを作製した。なお、媒染剤溶液BのpHは9、4 であった。また、ポリアリルアミン誘導体1は以下のよ うにして合成した。

43

【0169】 (ボリアリルアミン誘導体1の合成) ポリ*

(媒染剤溶液 B の組成)

のホウ酸 (架橋剤) ②イオン交換水

③ポリアリルアミン誘導体1 10%水溶液

のポリオキシエチレンラウリルエーテル

(S)塩化アンモニウム

*アリルアミン (日東紡 (株) 製の「PAA-10C」) の10%水溶液114、0部にアクリロニトリル2、7 部を加え、室温で8時間かけて撹拌し、水を添加して濃 度を調製することでポリアリルアミン誘導体し(ポリア リルアミンのアミノ基の一部をシアノエチル化した化合 物)の10%水溶液を得た。

[0170]

2. 5部

69.5部

25部

2 33

1部

[0171] (実施例12) 実施例1の(色材受容層塗 布液Aの組成) において、化合物1-1を塩基性塩化ア ルミニウム (Ala (OH) 5Cl、分子量: 175、4 0%水溶液)の0,25部に変更した以外は、実施例1 と同様にして実施例 1 2 のインクジェット記録用シート を作製した。

[0172] (実施例13) 実施例2の(色材受容層後 20 を作製した。 布液Aの組成)において、化合物1-1を酢酸ジルコニ※

※ル(分子量:225、30%水溶液)の0.3部に変更 した以外は、実施例1と同様にして実施例13のインク ジェット記録用シートを作製した。

【0173】(比較例1)実施例1の色材受容層用塗布 液Aを色材受容層用塗布液Bに変更した以外は、実施例 1と同様にして比較例1のインクジェット記録用シート

[0174]

(色材受容層用塗布液) の組成)

の気相法シリカ微粒子 (無機微粒子)

10.0额

((株) トクヤマ製の「レオシールQS30」、平均一次粒子径7 nm)

②イオン交換水

51、7部

③重合体1 (2.5%水溶液)

(分散剤。日東紡(株) 製)

0. 4部

のボリビニルアルコール(水溶性樹脂)8%水溶液 27、8部 ((株) クラレ製の「PVAI24」、酸化度98.5%、重合度2400)

(5)ホウ酸(架橋剤)

0.4部

⑥ポリオキシエチレンラウリルエーテル (界面活性剤)

1,2部

(花王 (株) 製「エマルゲン L O 9 P」 (L O %水溶液) 、H L B 値 1 3 。6)

のイオン交換水

33. 0部

例3~4のインクジェット記録用シートを作製した。

【0177】(比較例5)実施例1の色材受容層塗布液

Aを以下に示す色材受容層塗布液でに変更した以外は。

【0175】(比較例2)比較例1の(色材受容層塗布 液Bの組成)において、重合体1を重合体4に変更した 以外は比較例1と同様にして比較例2のインクジェット 記録用シートを作製した。

【0176】(比較辨3~4)実施例1の《色材受容層 用途布波Aの組成〉において、重合体1を重合体7また は重合体8に変更した以外は実施例1と同様にして比較 40 すべて実施例1と同様にして比較例5のインクジェット 記録用シートを作製した。 [0178]

(色材受容層途布液(の組成)

の気相法シリカ微粒子(無機微粒子)

10.0%

((株) トケヤマ製の「レオシールQ S 3 O」、平均一次粒子径7 nm)

のイオン交換水

◎シランカップリング網(化合物1-1) (20%メタノール溶液) 1. 0部

④「PAS~M-1」(60%水溶液)

0.83部

(分散剂、日東紡(株)製)

(数末リビニルアルコール(水溶性樹脂)8%水溶液

27.8部

((株) クラレ製の「PVA124」、鹼化度98.5%、重合度2400)

⑥ホウ酸 (架橋剤)

0.4部

(24)

45

②ポリオキシエチレンラウリルエーテル (界面活性剤)

(花王 (株) 製『エマルゲン109P』 (10%水溶液)、HLB値13.6)

[0180]

(8)イオン交換水

【0179】 (比較例6) 実施例1における色材受容層 塗布液 A を、以下に示す色材受容層塗布液 D に変更した 以外は、すべて実施例1と伺機にして、比較例6のイン*

(色材受容層用塗布液Dの組成)

の資租法シリカ微粒子(無機微粒子)

10.0部

((株)トクヤマ製の「レオシールQS30」、平均一次粒子径7 nm)

のイオン交換水。

③ 「PAS-M-1」 (60%水溶液)

0.83部

《分散剂、日東紡(株)製)

①ポリビニルアルコール(水浴性樹脂)8%水溶液

27、8部

((株) クラレ製の「P V A 1 2 4」、酸化度 9 8、 5 %、重合度 2 4 0 0)

島ホウ酸 (架橋剤)

⑥ボリオキシエチレンラウリルエーテル (界面活性剤)

1. 2部

(花玉 (株) 製「エマルゲン109P」(10%水溶液)、HLB値13.6) のイオン交換水

33.0#

[0181] (評価試験) 上記より得られた本発明のイ ンクジェット記録用シートの各々について、以下の評価 20 とんど認められない場合

試験を行なった。試験の結果は下記の表1に示す。

【0182】<耐水性>インクジェット記録用プリンタ - (セイコーエプソン(株)製の「PM-900C」) を用いて、各イングジェット記録用シート上に、イエロ ー、マゼンタ、シアン、ブラック、グリーン、ブルー、 及びレッドのベタ画像を印字し、10秒後、該ベタ画像 上に紙を接触押圧し、インクの紙への転写の程度によ り、以下の評価基準に従い評価した。

[評価其準]

A:インクの転写が認められない場合

B:一部転写が認められた場合

【0183】<印画濃度>インクジェットプリンター (セイコーエブソン (株) 製の「PM-900C」)を 用いて、各イングジェット記録用シート上に黒のベタ画 像を印画し、3時間放置後、該印画面の反射濃度をマク ベス反射濃度計で測定し、下記評価基準に従い評価し \mathcal{E}_{i}

[評価基準]

A:反射濃度が2.4以上の場合

B:反射濃度が2.0~2.4未満の場合

C:反射瀏度が2.0未満の場合

【0184】 〈経時ニジミー1>インクジェットプリン ター (セイコーエプソン (株) 製の「PMー900 Cj) を用いて、各インクジェット記録用シート上にマ ゼンタとブラックインクとを隣あわせにした格子状の線 トパターン (線線 O. 28 mm) を印画した。印画後に 3時間放置した後、温度10℃で相対温度90%の担温 通湿槽に3日間保管し、ブラック部分の線幅を測定し て、下記評価基準に従い評価した。

[評価基準]

A:線幅がり、30mm未満で、経時ニジミの発生がほ

B:線幅0.30~0.35mm未満で、若干の経時二 ジミが認められた場合

C:線幅がO. 3.5 mm以上で経時ニジミが顕著に認め られた場合

【0185】 <経時ニジミー2>インクジェットプリン ター (セイコーエプソン (株) 製の 「PM-900

C」)を用いて、各インクジェット記録用シート上にマ ゼンタとブラックインクとを隣あわせにした格子状の線 上パターン (線幅 0、28 mm) を印画した。印画直

30 後、記録シートをクリアファイル中に密閉し、温度35 でで相対湿度85%の恒温恒湿槽に3日間保管し、ブラ ック部分の線幅を測定して、下記評価基準に従い評価し

[評価基準]

A:線幅がり、30mm未満で、経時ニジミの発生がほ とんど認められない場合

B:線幅0、30~0、35mm未満で、若干の経時二 ジミが認められた場合。

C:線幅がり、35mm以上で、経時二ジミが顕著に認 40 められた場合

【0186】 <耐光性>インクジェットプリンター(セ イコーエプソン (株) 製の「PM-900C」) を用い て、各インクジェット記録用シート上にマゼンタのベタ 國像を印画した後、365 nm以下の波長領域の紫外線 をカットするフィルターを通して、Xenon Wea ther-ometer Ci65A (ATLASH 熨) を用いて、温度25℃相対温度32%の環境条件下 で3.8時間ランプを点灯し、その後ランプを消した状 態で、温度20℃相対湿度91%の環境条件下に1時間 50 放置するサイクルを168時間かけて行なった。この試

- 24....

46

33. 0部

験の前後の各色画像濃度を、反射濃度測定計(Xrit e 社製の「Xrire938」)にて測定し、各色濃度 の残存率を算出し、下記評価基準に従い評価した。 [評価基準]

A: 残存率が90%以上の場合

B: 残存率が80~90%未満の場合

C 1 残存率が70~80%未満の場合

D: 残存率が70%未満の場合

【0187】 <耐ガス性>インクジェットプリンター (セイコーエブソン (株) 製の「PM-900C」) を 10 【0188】 用いて、各インタジェット記録用シート上にシアンのベ

タ画像をそれぞれ印画し、オゾン護度 2. 5 p p mの環*

*境下で24時間保管した。保管前と保管後のシアン濃度 を、反射濃度測定計(X fite社製の「X fite 9 38」) にて測定し、該シアン濃度の残存率を算出し、 下記評価基準に従い評価した。

[評価基準]

A:残存率が80%以上の場合

B:残存率が70~80%未満の場合

C: 残存率が60~70%未満の場合

D:残存率が60%未満の場合

【表1】

	表播到现积	養合体	新水性	PUSS	経験ニジュー1	和第二岁第一2		関ガス
类统列工	11	1	A	Α	Α	Α	<u> </u>	<u>c</u>
THIN2	3-3	7	Α	A	Α	A	- 33	<u></u>
2603	11	3	A	A	A	Α	B	<u> 5</u>
室施例4	1-1	4	Α	_ A	A	A	<u> </u>	C
果体例5	1-1	ž	Α	A	Α	A	В	В
安保6	1-1	6	A	Α	А	A	8	В
安全977	1-20	1	A	A	A	A	A	_ A
更是例B	1-20	4	Α	Α	Α	A	Α	A
2.69 8	1-32	2	A	Α	A	A	Α	В
* A 6 10	1~34	\$	A	A	A	A	A	Б
美族(4)11	1-20	1	Α	8	A	A	A	_ A
家庭房12	東京域化学教徒二から		Α	Α	A	A	Α	В
₩ ₩13	計算プルコニア	7	Α	Α	A	Α		₩.
比较情节	770	1	1	A	А	В	ρ.,	13
1.10 A2	龙	4	Α	3	- 3	B	D	D
比较例3	1-1	7	A	3	а	C	C	C
比较例4	1-1	8	A	3	3	C	<u> </u>	C.
HE WE	1.1	PAS-M)	A	3	(3)	C	c	G.
比较何份	なし	PAS-MI	A	8	3	C	D	C

[0189]表1から、無機微粒子の表面処理剤および 無機微粒子との結合基を有する重合体を含有する本発明 のインタジェット記録用シート(実施例1~13)は、 印画後の画像濃度が高く、高温高湿下でのニジミの少な い記録用シートであることが判明した。また、キセノン 照射及び高湿放置のサイクル試験後も、形成された画像 の濃度残存率は高く、耐光性特にマゼンタ発色の耐光性 30 に優れた記録用シートであることが判明した。さらに高 濃度のオゾン環境下で長時間保管した後も、形成された 画像の濃度残存率は高く、動ガス性に優れた記録用シー トであることが判明した。また、本発明のインクジェッ ト記録用シートは、光沢度、インク吸収速度、耐水性の いずれにも優れていた。一方。本発明に係る無機微粒子

の表面処理剤を用いなかった比較例1、2及び6のイン クジェット記録用シートは、耐光性試験後の画像の濃度 残存率が低く、本発明に係る重合体を用いなかった比較 例3~6のインクジェット記録用シートでは、印画後の 画像濃度が低く、さらに経時でのニジミが発生した。

[0190]

【発明の効果】本発明によれば、ひび割れ等の発生がな く強固で、良好なインク吸収性を有し、画像濃度に優 れ、また画像部の耐光性、耐水性、耐ガス性に優れ、か つ高温高湿度環境下に長時間保存された場合でも経時ニ ジミが生じないインクジェット記録用シートを提供する ことができる。